

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

#3

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年11月13日

出願番号

Application Number:

特願2000-345417

出願人

Applicant(s):

住友重機械工業株式会社



2001年 9月 4日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 SJ0415

【提出日】 平成12年11月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B23K 26/06

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重機械工業
株式会社 平塚事業所内

【氏名】 西村 卓也

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市左京区岩倉花園町195-5

【氏名】 萩木 俊秀

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市上京区今出川通寺町東入下る米屋町288
サントハイム御所東402

【氏名】 柳浦 瞳憲

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市北区上賀茂豊田町11 サンガーデン北山
B-102

【氏名】 野々辺 宏司

【特許出願人】

【識別番号】 000002107

【氏名又は名称】 住友重機械工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080458

【弁理士】

【氏名又は名称】 高矢 諭

【選任した代理人】

【識別番号】 100089015

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧野 剛博

【選任した代理人】

【識別番号】 100076129

【弁理士】

【氏名又は名称】 松山 圭佑

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006943

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9102448

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 加工計画方法及び装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ワーク上に散在する多数の加工位置を、同時加工される複数の加工エリアに割り当てる際に、

まず、各加工エリア内の加工位置の最適な加工経路を決定し、

次いで、同時加工される加工エリアの総加工時間が最小となるよう、各加工エリア内の加工位置の加工順序を決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項2】

ワーク上に散在する複数の加工エリアの加工順序を決定する際に、複数存在する同時加工エリアについて、同時に行われる走査時間又は移動時間を均一化できるよう、各加工エリアにおける加工経路の始点をシフトして、総加工時間を短縮することを特徴とする加工計画方法。

【請求項3】

ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に、巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を最小化した後、最長の移動を検出し、これを取り除くように、始点と終点を決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項4】

ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に、一巡経路から最長の移動を引いた値を最小化するように改良を加えた巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を求め、最後に最長の移動を取り除いて、始点と終点を決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項5】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際

に、

未だ加工エリアで囲まれていない、第1の方向の端の点を囲むように、次の加工エリアを仮設定し、

該仮設定した加工エリアが、前記第1の方向とは異なる第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に移動し、

該移動した加工エリアが、該移動後の位置における、前記第1の方向の点を囲むように、該第1の方向に再び移動し、

該再移動した加工エリアが、該再移動後の位置における前記第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に再び移動する手順を繰り返すことにより、次の加工エリアを確定する手順を繰り返すことを特徴とする加工計画方法。

【請求項6】

前記加工エリアが、前記第1の方向及び第2の方向と直交する四角形の枠を有することを特徴とする請求項5に記載の加工計画方法。

【請求項7】

前記第1の方向及び第2の方向が、ワークの移動方向に対応するように設定されていることを特徴とする請求項5又は6に記載の加工計画方法。

【請求項8】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、

まずワーク全表面を単純に加工エリアに分割し、

ついで、加工位置の無い加工エリアを全て除去することを特徴とする加工計画方法。

【請求項9】

ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、

まだ包囲されていない加工位置の数の最も多い位置に加工エリアを配置する処理を、全ての加工位置が包囲されるまで繰り返すことを特徴とする加工計画方法

【請求項10】

ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、

まず、エリア配置を仮に定め、

ついで、加工エリアを近傍にシフトさせて、不要となる加工エリアを除去することを特徴とする加工計画方法。

【請求項11】

前記エリア配置を、請求項5に記載の方法により仮に定めることを特徴とする請求項10に記載の加工計画方法。

【請求項12】

前記エリア配置を、請求項8に記載の方法により仮に定めることを特徴とする請求項10に記載の加工計画方法。

【請求項13】

前記エリア配置を、請求項9に記載の方法により仮に定めることを特徴とする請求項10に記載の加工計画方法。

【請求項14】

前記加工エリアを、そのエリア内に単独に所属している点が、そのエリアから外れないという条件で、近傍にシフトさせて、不要となる隣接エリアを除去することを特徴とする請求項10に記載の加工計画方法。

【請求項15】

前記加工エリアの内、重複箇所により連結している2以上のエリアを、当該2以上のエリアに単独に所属している点が、当該2以上のエリアから外れないという条件で、前記2以上のエリアを近傍にそれぞれシフトさせて、不要となる隣接エリアを除去することを特徴とする請求項10に記載のレーザ加工計画方法。

【請求項16】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、

同じ加工位置が複数のエリアに所属する場合は、複数の同時加工エリアの各々に所属する加工位置数が均等になるように、当該加工を行うエリアを決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項17】

前記複数のエリアに属する加工位置を、まず複数の同時加工エリアの内、差の大きい方のエリアに割り当て、

ついで、残った加工位置を、差の小さい方のエリアに割り当て、

最後に残った加工位置を両エリアに均等に配分することを特徴とする請求項16に記載の加工計画方法。

【請求項18】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、

各加工エリアの中央部に加工位置が集まるように、エリア位置を調整することを特徴とする加工計画方法。

【請求項19】

前記加工位置の広がりの中心が、加工エリアの中心と一致するように、エリア位置を調整することを特徴とする請求項18に記載の加工計画方法。

【請求項20】

前記加工位置が加工エリアを外れない限度まで、エリア位置を加工位置の重心に近づけることを特徴とする請求項18に記載の加工計画方法。

【請求項21】

複数方向に移動可能とされたステージを用いて、該ステージ上に配置されたワークを加工する際に、

前記ステージの移動経路の始点を、ワークをローダからステージに乗せる位置、終点を、ワークをアンローダに移す前の位置とし、端点を固定した巡回セールスマントラベル問題を解くことにより、前記ステージの移動経路を決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項22】

加工エリア内で加工手段を走査又は移動可能な複数の加工ユニットにより、移動可能なステージ上に配置されたワークを同時に加工する際に、

加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるように、加工ユニットの間隔を決定することを特徴とする加工計画方法。

【請求項23】

前記加工手段走査又は移動回数とステージ移動回数に、走査時間や移動時間の違いに応じた重み付けがされていることを特徴とする請求項22に記載の加工計画方法。

【請求項24】

前記加工手段ユニットの間隔を設定し、
その時の各加工手段ユニットの走査又は移動範囲を重ね合わせて、最少の加工エリア数となるエリア配置を求め、
その時の加工手段走査又は移動回数及びステージ移動回数を計算することを特徴とする請求項22又は25に記載の加工計画方法。

【請求項25】

請求項22の処理をワーク方向を変えて行い、
加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるワーク方向を自動的に採用することを特徴とする加工計画方法。

【請求項26】

請求項1乃至25のいずれかに記載の加工計画方法により決定された加工を行うことを特徴とする加工方法。

【請求項27】

請求項1乃至25のいずれかに記載の加工計画方法を実施するためのコンピュータプログラム。

【請求項28】

請求項27に記載のコンピュータプログラムが記憶された、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項29】

ワーク上に散在する多数の加工位置を、同時加工される複数の加工エリアに割り当てて加工するための加工計画装置において、

各加工エリア内の加工位置の最適な加工経路を決定する加工経路決定手段と、
同時加工される加工エリアの総加工時間が最小となるよう、各加工エリア内の加工位置の加工順序を決定する加工順序決定手段と、

を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項30】

ワーク上に散在する複数の加工エリアの加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

複数存在する同時加工エリアについて、同時に行われる走査時間や移動時間を均一化できるよう、各加工エリアにおける加工経路の始点をシフトして、総加工時間を短縮する加工順序シフト手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項31】

ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を最小化した後、最長の移動を検出し、これを取り除くように、始点と終点を決定する走査経路決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項32】

ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

一巡経路から最長の移動を引いた値を最小化するように改良された巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を求め、最後に最長の移動を取り除いて、始点と終点を決定する走査経路決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項33】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

未だ加工エリアで囲まれていない、第1の方向の端の点を囲むように、次の加工エリアを仮設定し、該仮設定した加工エリアが前記第1の方向とは異なる第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に移動し、該移動した加工エリアが、該移動後の位置における、前記第1の方向の端の点を囲むように、該第1の方

向に再び移動し、該再移動した加工エリアが、該再移動後の位置における前記第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に再び移動する手順を繰り返すことにより、次の加工エリアを確定する手順を繰り返すエリア配置決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項34】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

まずワーク全表面を単純に加工エリアに分割し、ついで、加工位置の無い加工エリアを全て除去するエリア配置設定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項35】

ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

まだ包囲されていない加工位置の数の最も多い位置に加工エリアを配置する処理を、全ての加工位置が包囲されるまで繰り返すエリア配置決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項36】

ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

まず、エリア配置を仮に定め、ついで加工エリアを近傍にシフトさせて、不要となる加工エリアを除去するエリア配置決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項37】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

同じ加工位置が複数の加工エリアに属する場合は、複数の同時加工エリアの各々に属する加工位置数が均等になるように、当該加工を行うエリアを決定する所属エリア決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項38】

ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

各加工エリアの中央部に加工位置が集まるように、エリア位置を調整するエリア位置調整手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項39】

複数方向に移動可能とされたステージを用いて、該ステージ上に配置されたワークを加工する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

前記ステージの移動経路の始点を、ワークをローダからステージに乗せる位置、終点を、ワークをアンローダに移す前の位置とし、端点を固定した巡回セールスマントループ問題を解くことにより、前記ステージの移動経路を決定する移動経路決定手段を備えたことを特徴とするレーザ加工計画装置。

【請求項40】

加工エリア内で加工手段を走査可能な複数の加工ユニットにより、移動可能なステージ上に配置されたワークを同時に加工する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、

加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるように、加工ユニットの間隔を決定するユニット間隔決定手段を備えたことを特徴とする加工計画装置。

【請求項41】

前記ユニット間隔決定手段による処理をワーク方向を変えて行い、

加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるワーク方向を自動的に採用するワーク方向決定手段を備えたことを特徴とする請求項40に記載の加工計画装置。

【請求項42】

請求項29乃至41のいずれかに記載の加工計画装置を含むことを特徴とする加工装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数方向に走査又は移動可能とされた加工手段や、複数方向に移動可能とされたステージを用いて、該ステージ上に配置されたワークを加工する際の加工計画方法及び装置に係り、特に、レーザビームを照射してプリント配線基板等に複数の穴開け加工を行うレーザ穴開け機に用いるのに好適な、穴開け等の加工位置の2次元平面における分布状態を数学的に捉えて、機器の動作を最適に計画することにより、加工時間を短縮することが可能な加工計画方法、該加工計画方法により決定された加工を行う加工方法、前記加工計画方法を実施するためのプログラムが記憶された、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、同様の加工計画装置、及び、該加工計画装置を含む加工装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、電子機器の小型化や高密度実装化の要求に伴い、複数のプリント配線基板を重ね合わせた多層プリント配線基板が提供されるようになってきている。このような多層プリント配線基板では、上下に積層されたプリント配線基板のそれぞれに形成された導電層間を電気的に接続するため、これらの基板に、スルーホールあるいはピアホールと呼ばれる穴が形成される。そして、これらの穴の内部に導電膜を形成することにより、各プリント配線基板の導電層間の接続が行われる。

【0003】

プリント配線基板に形成される穴は、最近のプリント配線基板の小型化や高機能化に伴って小型化し、直径0.1mm以下になってきている。このような小径の穴を精度よく形成するために、パルス発振型のレーザビームが用いられている。

【0004】

従来のパルス発振型レーザを用いたレーザ穴開け機の一例の構成を図1（全体構成）及び図2（詳細構成）に示す。このレーザ穴開け機10は、パルス状レーザビームを発生するレーザ発振器12と、該レーザ発振器12により発生されたレーザビーム13の出力を、加工対象であるプリント配線基板（ワークとも称する）6の二つの走査エリア（加工エリア）8L、8Rに導いて、左右同時加工を可能とするために2等分するビームスプリッタ14と、該ビームスプリッタ14

により反射された左側のレーザビーム13Lを、走査エリア8L内でX軸（図の左右方向）方向及びY軸方向（図の前後方向）に走査するための左ガルバノユニット22L（図2参照）が収容された左ガルバノボックス20Lと、前記ビームスプリッタ12を通過した後、ミラー16で反射された右側のレーザビーム13Rを、右側の走査エリア8R内で同じくX軸方向及びY軸方向に走査するための右ガルバノユニット22R（図2参照）が収容された右ガルバノボックス20Rと、前記プリント配線基板8をX軸方向に平行移動するためのXステージ40X、及び、該Xステージ40X上で前記プリント配線基板8をY軸方向に移動するためのYステージ40Yを含むXYステージ40（図2参照）とを主に備えている。

【0005】

前記左ガルバノボックス20L及び右ガルバノボックス20Rには、図2に詳細に示す如く、レーザビーム13L、13Rをそれぞれ反射するためのミラー24L、24Rと、該ミラー24L、24Rで反射されたレーザビームを、例えばY軸方向に走査するための第1ガルバノミラー26L、26Rと、該第1ガルバノミラー26L、26Rを駆動するためのガルバノドライバが内蔵された第1ガルバノスキャナ（単に第1スキャナとも称する）28L、28Rと、前記第1ガルバノミラー26L、26RによってY軸方向に走査されたレーザビームを、更にこれに垂直なX軸方向に走査するための第2ガルバノミラー30L、30Rと、該第2ガルバノミラー30L、30Rを駆動するためのガルバノドライバが内蔵された第2ガルバノスキャナ（単に第2スキャナとも称する）32L、32Rと、前記第1及び第2ガルバノミラー26L、26R、30L、30RによりX軸方向及びY軸方向に走査されたレーザビームを、プリント配線基板8の表面に對して垂直に偏向し、照射口（図示省略）を介して落とすためのfθレンズ34L、34Rとを備えた左ガルバノユニット（単に左ユニットとも称する）22L、及び、右ガルバノユニット（単に右ユニットとも称する）22Rが、それぞれ収容されている。

【0006】

ここで、例えば前記左ガルバノボックス20Lは固定され、右ガルバノボック

ス20Rは、例えば、そのX軸方向位置が可変とされ、加工開始前に、ユニット間距離（L軸値と称する）Aが変更可能とされている。

【0007】

基板6上のビーム照射可能範囲は、fθレンズ34L、34Rの大きさがコストや品質等の点で制限されているため、加工中は完全に位置が固定されるビーム照射口の真下位置を中心とする、例えば40mm×40mmのX軸、Y軸に両辺が平行な矩形範囲（走査エリアと称する）8L、8Rに限定されている。

【0008】

一方、基板6の大きさは、例えば最大約500mm×600mm程度の大きさであり、一般に走査エリアよりも広い。従って、基板全体の穴開け加工を行うために、基板を支えるXYステージ40をXY平面内で自由な方向に駆動させ、基板6を移動するようにしている。

【0009】

このようなレーザ穴開け機は、図3に全体の動作を示す如く、

(1) XYステージ40によって基板6を移動する、
 (2) 左右の走査エリア8L、8R内のレーザ穴開け加工を行う、
 という2ステップの繰り返し（ステップアンドリピートと称する）により、基板全体の穴開けを行っている。被加工面では、レーザビームが照射された部分が蒸発し、プリント配線基板6に穴が形成される。

【0010】

又、各走査エリア8L、8R内の加工については、図4に示す如く、左右ユニット22L、22Rの第1、第2スキナ28L、28R、32L、32Rの移動走査が全て完了した段階でレーザビームを照射するという工程を繰り返している。

【0011】

以下、レーザ穴開け機の各機器が、システムとして如何に作用して穴開け加工を行うかを、図5を参照して説明する。

【0012】

レーザ穴開け機10を作動するときの装置への入力は、CADデータ50とパ

ソコン上のウインドウ52での入力の二つである。

【0013】

即ち、穴開け位置、基板位置合せ用のアライメントマーク位置、レーザ照射回数（ショット数と称する）等の穴開け条件は、図示しないCAD装置により作成され、ファイルに保存されている。基板の種類は、携帯電話基板、マザーボードのパッケージ基板などが主であり、穴座標の配置が、多くの場合、ある程度の点の集まり（パターン）をいくつか並べた形式になっていることが多い。従って、CADデータ50自体も、穴位置データを全て並べるという方法ではなく、図6に示す如く、パターンの始まりと終わりの信号の間に穴座標を配置し、その後にそのパターンについてのシフト量をパターン数だけ書き並べるという方法を探っているものが多い。

【0014】

加工担当者は、パソコン上の入力用のウインドウ52で、加工データファイル名の入力箇所に、フロッピーディスク又はネットワーク上にあるCADデータ50のデータファイルを選択する。その他、点データのXY交換（点データのX座標とY座標を入れ替えてガルバノユニットの処理領域分割線を、例えば、X軸垂直からY軸垂直に変更するための交換）をするかどうか、右ユニット22Rの位置（L軸値）、CADデータ52のフォーマット（Excel11.0n、SHI、HZフォーマット等）等といった、いくつかの項目に関し、選択式の入力を行う。

【0015】

全ての入力項目への入力を完了し、加工担当者が入力完了ボタン（入力を中心とした変換ボタン）を押下すると、計画装置60が入力内容を基に計画処理を行い、パソコン画面上に、選択した基板に対する計画結果が目視で確かめられるよう、穴開け位置、左右ユニット処理の区別、走査エリアの配置位置等を視覚的に表現した平面図が現れる。加工者は、平面図を確認し、問題なければ、ウインドウ上の加工開始ボタンを押下する。この操作により、レーザ穴開け加工機10は作動する。

【0016】

加工機は作動直後、計画装置60にCADデータ50及びウィンドウ入力値を渡す。

【0017】

計画装置60が計画し、作成するデータは、L軸値データA、ステージ停止位置（走査エリア位置）データB、ステージ停止位置の訪問順序データC、各走査エリア内の穴開け位置データD、各走査エリア内の穴開け位置訪問順序データEの5つである。

【0018】

従来、前記計画装置60は、図7に示すような方法で、CADデータ50とウィンドウ入力値に従って設定を行っていた。

【0019】

以下、計画装置60が計画し、作成するデータについて、詳細に説明する。

【0020】

（1）ユニット間距離データA

左右ガルバノユニット22L、22R間の距離（L軸値）Aは、例えば約150～300mmの範囲で設定可能とされている。パソコンの入力用ウィンドウ52に従って、距離を設定する。このデータは、右ユニット20Rを駆動するときの指令値として使用する。

【0021】

（2）走査エリア位置データB

各ユニットの作業領域を、例えば格子点間距離が40mmの正方格子状に小分割する。4つの格子点に囲まれた40mm×40mmの正方形すべてを走査エリアとする。

【0022】

（3）走査エリア位置訪問順序データC

始点は、各ユニットの左下隅の走査エリアとする。ステージが走査エリア間を訪問する軌跡（ステージバスと称する）として、例えば図8に示す如く、X軸方向を蛇の進行方向とする蛇行経路を探ることができる。

【0023】

(4) 各走査エリア内の穴開け位置データD

すべての穴開け位置に対し、例えばラベルを用いて、自分の属する走査エリアを一つ特定する。

【0024】

(5) 各走査エリア内の穴開け位置訪問順序データE

各走査エリアは、例えば、40mm×40mmの正方形であるが、図9に示す如く、その正方形領域を例えばまずX軸について、例えば10等分し、Y軸に平行な直線を、エリアの左端から4mm毎に書き加える。その結果、Y軸方向40mm、X軸方向4mmの短冊状領域が10個できる。各短冊状領域の穴開け位置に対し、Y座標値によるソートをする。但し、隣り合う短冊状領域は、常に、一方が昇順、もう一方が降順並びとする。ある短冊状領域の最後の点の次に訪問する点が、その右隣の短冊状領域の最初の点になるようにする。以上の操作により決定される、走査エリア内の穴開け位置間をビーム照射位置が訪問する軌跡（ガルバノパスと称する）は、全体的には、X軸方向を蛇の進行方向とする蛇行経路を探ることができる。

【0025】

このようにして計画装置60がデータの作成を終了すると、計画完了を制御装置62に知らせる。その後は、制御装置62からの指令により、各機器が動作する。

【0026】

具体的には、前記右ユニット22Rの駆動は、計画装置60が計画完了したという計画完了信号を、制御装置62が受けたタイミングで指令される。移動が完了した時点で移動完了信号を制御装置62に伝える。

【0027】

又、前記レーザ発振器12によるレーザの発振は、両ユニット22L、22Rの二つの第2スキャナ32L、32Rから出される移動完了信号の両方を、制御装置62が受けたタイミングで指令される。必要なショット数を発振完了した時点で、発振完了信号を制御装置62に返す。その走査エリアの最後に訪問する点であれば、その走査エリア内にある全ての穴開け位置のレーザ穴開け加工処理が

終了したという信号を、制御装置62に返す。又、その走査エリアの最後に訪問する点であって、且つ、現在の走査エリアが最後に訪問するエリアであれば、加工終了信号を、パソコン上のウィンドウ52に伝える。

【0028】

又、前記スキャナ28L、28R、32L、32Rの駆動は、レーザ発振器12から出力されるレーザ発振完了信号、又は、XYステージ40から出力される移動完了信号を、制御装置62が送るタイミングで指令される。次の穴開け位置点への移動を完了する時点で、移動完了信号を制御装置62に返す。

【0029】

前記XYステージ40の駆動は、スキャナ28L、28R、32L、32Rから出力される、ある走査エリア内のすべての穴開け位置のデータ穴開け加工処理が終了したという信号を、制御装置62が受けたタイミングで指令される。次の走査エリアへの移動が完了した時点で、移動完了信号を制御装置62に返す。

【0030】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の計画方法は、穴開け点位置の分布状態に係らず、予め作成しておいた型に嵌めようという方法であり、決して最適であるとは限らず、特に、次の4点について最適な設定を行える装置が望まれていた。

【0031】

(1) 点データXY座標交換

【0032】

(2) ユニット間距離設定

いずれも従来は、入力ウィンドウにおける二者択一という安直な設定方法であり、最適な方法設定ができない。

【0033】

(3) ステージパス設定

上記の設定法に従えば、穴開け位置が1カ所しかないような走査エリアも出てきてしまい、走査エリアの数が最適化されていない。

【0034】

(4) ガルバノバス設定

上記設定法に従えば、1回の移動距離が、例えば走査エリアの端から端まで40mmであるような無駄な動きも出てくる。

【0035】

なお特開平11-149317には、半導体ウェハの各加工対象チップ内の加工対象のヒューズを溶断するに当り、2つのヘッドの相対的な位置関係を決定し、該位置関係を維持しつつ、全加工対象チップを結ぶチップ間最適経路、及び、チップ内のヒューズ、ブロックの全てを結ぶ最適経路を決定する方法が記載されているが、領域を2分割するのではなく、加工領域があるチップに移った時の、加工すべきヒューズ位置の分担を、(2ヘッド用フライブロック用内ヒューズ数)／(2ヘッド用フライブロック)を最大化できるよう、二つの加工処理部に二分するものであり、本願が対象とする、レーザ穴開け機に適用するのに適したものではなかった。

【0036】

又、出願人は、特願2000-3180で、走査エリア内のガルバノバスを巡回セールスマニ問題を解くことにより最適化する方法を提案しているが、ステージバスについては考慮しておらず、未だ十分なものでは無かった。

【0037】

本発明は、前記従来の問題点を解消するべくなされたもので、レーザ発振器、レーザ走査機構、ワーク移動機構等の応答性を変えることなく、ワークの総移動時間短縮、レーザビーム等の加工手段の総走査時間短縮という2つの課題を、加工位置の2次元平面における分布状態を数学的に捉え、最適なバスを計画することにより解決して、加工機械のスループットを向上することを第1の課題とする。

【0038】

本発明は、又、前記加工計画により決定された加工を行う加工方法を提供することを第2の課題とする。

【0039】

本発明は、又、前記加工計画を実施するためのコンピュータプログラムを提供

することを第3の課題とする。

【0040】

本発明は、更に、前記コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することを第4の課題とする。

【0041】

本発明は、又、前記加工計画を実施するための加工計画装置を提供することを第5の課題とする。

【0042】

本発明は、又、前記加工計画装置を含む加工装置を提供することを第6の課題とする。

【0043】

【課題を解決するための手段】

本発明は、ワーク上に散在する多数の加工位置を、同時加工される複数の加工エリアに割り当てて加工する際に、まず、各加工エリア内の加工位置の最適な加工経路を決定し、次いで、同時加工される加工エリアの総加工時間が最小となるよう、各加工エリア内の加工位置の加工順序を決定するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0044】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工エリアの加工順序を決定する際に、複数存在する同時加工エリアについて、同時に行われる走査時間又は移動時間を均一化できるよう、各加工エリアにおける加工経路の始点をシフトし、総加工時間を短縮するようにして、前記第一の課題を解決したものである。

【0045】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に、巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を最小化した後、最長の移動を検出し、これを取り除くように、始点と終点を決定するようにして、同じく前記第1の課題を解決したものである。

【0046】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に、一巡経路から最長の移動を引いた値を最小化するように改良を加えた巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を求め、最後に最長の移動を取り除いて、始点と終点を決定するようにして、同じく前記第1の課題を解決したものである。

【0047】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の走査エリアの配置を決定する際に、未だ加工エリアで囲まれていない、第1の方向の端の点を囲むように、次の加工エリアを仮設定し、該仮設定した加工エリアが、前記第1の方向とは異なる第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に移動し、該移動した加工エリアが、該移動後の位置における、前記第1の方向の端の点を囲むように、該第1の方向に再び移動し、該再移動した加工エリアが、該再移動後の位置における前記第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に再び移動する手順を繰り返すことにより、次の加工エリアを確定する手順を繰り返すようにして、同じく前記第1の課題を解決したものである。

【0048】

又、前記加工エリアが、前記第1の方向及び第2の方向と直交する四角形の枠を有するようにしたものである。

【0049】

更に、前記第1の方向及び第2の方向が、ワークの移動方向に対応するように設定したものである。

【0050】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、まずワーク全表面を単純に加工エリアに分割し、ついで、加工位置の無い加工エリアを全て除去するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0051】

又、同じくワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を

決定する際に、まだ包囲されていない加工位置の数の最も多い位置に加工エリアを配置する処理を、全ての加工位置が包囲されるまで繰り返すようにして、同じく前記第1の課題を解決したものである。

【0052】

更に、同じくワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、まず、エリア配置を仮に定め、ついで、加工エリアを近傍にシフトさせて、不要となる加工エリアを除去するようにして、同じく前記第1の課題を解決したものである。

【0053】

又、前記加工エリアを、そのエリア内に単独に所属している点が、そのエリアから外れないという条件で、近傍にシフトさせて、不要となる隣接エリアを除去するようにしたるものである。

【0054】

あるいは、前記加工エリアの内、重複箇所により連結している2以上のエリアを、当該2以上のエリアに単独に所属している点が、当該2以上のエリアから外れないという条件で、前記2以上のエリアを近傍にそれぞれシフトさせて、不要となる隣接エリアを除去するようにしたるものである。

【0055】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に、同じ加工位置が複数のエリアに所属する場合は、複数の同時加工エリアの各々に所属する加工位置数が均等になるように、当該加工を行うエリアを決定するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0056】

又、前記複数のエリアに属する加工位置を、まず、複数の同時加工エリアの内、差の大きい方のエリアに割り当て、ついで、残った加工位置を、差の小さい方のエリアに割り当て、最後に残った加工位置を両エリアに均等に配分するようにしたものである。

【0057】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配

置を決定する際に、各加工エリアの中央部に加工位置が集まるように、エリア位置を調整するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0058】

又、前記加工位置の広がりの中心が、加工エリアの中心と一致するように、エリア位置を調整するようにしたるものである。

【0059】

あるいは、前記加工位置が加工エリアを外れない限度まで、エリア位置を加工位置の重心に近づけるようにしたるものである。

【0060】

本発明は、又、複数方向に移動可能とされたステージを用いて、該ステージ上に配置されたワークを加工する際に、前記ステージの移動経路の始点を、ワークをローダからステージに乗せる位置、終点を、ワークをアンローダに移す前の位置とし、端点を固定した巡回セールスマントループ問題を解くことにより、前記ステージの移動経路を決定するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0061】

本発明は、又、加工エリア内で加工手段を走査又は移動可能な複数の加工ユニット（例えば走査エリア内でレーザビームを走査可能なビーム照射ユニットや、移動エリア内で機械式ドリルを移動可能なドリル移動ユニット）により、移動可能なステージ上に配置されたワークを同時に加工する際に、加工手段走査又は移動回数（例えばビーム走査回数やドリル移動回数）やステージ移動回数が最小となるように、加工ユニットの間隔を決定するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0062】

又、前記加工手段走査又は移動回数とステージ移動回数に、走査時間や移動時間の違いに応じた重み付けをしたものである。

【0063】

又、前記加工ユニットの間隔を設定し、その時の各加工ユニットの走査又は移動範囲を重ね合わせて、最少の加工エリア数となるエリア配置を求め、その時の加工手段走査又は移動回数及びステージ移動回数を計算するようにしたるものであ

る。

【0064】

本発明は、又、前記処理を、ワーク方向を変えて行い、加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるワーク方向を自動的に採用するようにして、前記第1の課題を解決したものである。

【0065】

本発明は、又、前記のいずれかの加工計画により決定された加工（例えばレーザ加工やドリル加工）を行うようにして、前記第2の課題を解決したものである。

【0066】

本発明は、又、前記のいずれかの加工計画を実施するためのコンピュータプログラムにより、前記第3の課題を解決したものである。

【0067】

本発明は、更に、前記コンピュータプログラムを記憶することにより、前記第4の課題を解決したものである。

【0068】

本発明は、又、ワーク上に散在する多数の加工位置を、同時加工される複数の加工エリアに割り当てて加工するための加工計画装置において、各加工エリア内の加工位置の最適な加工経路を決定する加工経路決定手段と、同時加工される加工エリアの総加工時間が最小となるよう、各加工エリア内の加工位置の加工順序を決定する加工順序決定手段と、を備えることにより、前記第5の課題を解決したものである。

【0069】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工エリアの加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、複数存在する同時加工エリアについて、同時に行われる走査時間や移動時間を均一化できるよう、各加工エリアにおける加工経路の始点をシフトして、総加工時間を短縮する加工順序シフト手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0070】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を最小化した後、最長の移動を検出し、これを取り除くよう、始点と終点を決定する走査経路決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0071】

本発明は、又、ワーク上に散在する複数の加工位置又はワーク内に設定された加工エリアに対し、巡回セールスマン問題を適用して加工順序を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、一巡経路から最長の移動を引いた値を最小化するように改良された巡回セールスマン問題を解くことにより、一巡経路を求め、最後に最長の移動を取り除いて、始点と終点を決定する走査経路決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0072】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、未だ加工エリアで囲まれていない、第1の方向の端の点を囲むように、次の加工エリアを仮設定し、該仮設定した加工エリアが前記第1の方向とは異なる第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に移動し、該移動した加工エリアが、該移動後の位置における、前記第1の方向の端の点を囲むように、該第1の方向に再び移動し、該再移動した加工エリアが、該再移動後の位置における前記第2の方向の端の点を囲むように、該第2の方向に再び移動する手順を繰り返すことにより、次の加工エリアを確定する手順を繰り返すエリア配置決定手段を備えることにより、前記第5の課題を解決したものである。

【0073】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアを決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、まずワーク全表面を単純に加工エリアに分割し、ついで、加工位置の無い加工エリアを全て除去するエリア配置決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したもの

である。

【0074】

本発明は、又、ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、まだ包囲されていない加工位置の数の最も多い位置に加工エリアを配置する処理を、全ての加工位置が包囲されるまで繰り返すエリア配置決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0075】

本発明は、又、ワーク状に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、まず、エリア配置を仮に定め、ついで加工エリアを近傍にシフトさせて、不要となる加工エリアを除去するエリア配置決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0076】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、同じ加工位置が複数の加工エリアに属する場合は、複数の同時加工エリアの各々に属する加工位置数が均等になるように、当該加工を行う走査エリアを決定する所属エリア決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0077】

本発明は、又、ワーク上に散在する加工位置から、加工手段の加工エリアの配置を決定する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、各加工エリアの中央部に加工位置が集まるように、エリア位置を調整するエリア位置調整手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0078】

本発明は、又、複数方向に移動可能とされたステージを用いて、該ステージ上に配置されたワークを加工する際に、前記ステージの移動経路の始点を、ワークをローダからステージに乗せる位置、終点を、ワークをアンローダに移す前の位置とし、端点を固定した巡回セールスマン問題を解くことにより、前記ステージ

の移動経路を決定する移動経路決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0079】

本発明は、又、加工エリア内で加工手段を走査可能な複数の加工ユニットにより、移動可能なステージ上に配置されたワークを同時に加工する際に加工計画を立てるための加工計画装置において、加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるように、加工ユニットの間隔を決定するユニット間隔決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0080】

本発明は、又、前記ユニット間隔決定手段による処理をワーク方向を変えて行い、加工手段走査又は移動回数やステージ移動回数が最小となるワーク方向を自動的に採用するワーク方向決定手段を備えることにより、同じく前記第5の課題を解決したものである。

【0081】

本発明は、又、加工装置が、前記のいずれかに記載の加工計画装置を含むことにより、前記第6の課題を解決したものである。

【0082】

【発明の実施の形態】

以下図面を参照して、レーザ穴開け機に適用した本発明の実施形態を詳細に説明する。

【0083】

本発明に係るレーザ穴開け機の加工計画装置70の実施形態は、図10に示す如く、複数ユニット（本実施形態では2ユニット）のエリア配置計画装置72と、ステージ・ガルバノパス計画装置76とから構成される。

【0084】

前記2ユニットのエリア配置計画装置72は、穴開け点の座標値を元に、走査エリア（加工エリア）の数が最小となるような左右ガルバノユニット22L、22Rの作業領域を決定し、XY座標値の変換が必要ならば実行し、前記ユニット間距離Aを決定して、走査エリア位置データB、及び各走査エリア内の穴開け位

置データDを作成する。

【0085】

この2ユニットのエリア配置計画装置72の中には、2次元領域内のすべての点を最小数の同寸の矩形により包囲して矩形の配置を決定するエリア配置計画装置74が組み込まれており、最適なユニット間距離を決定できるまでループ処理を繰り返すという処理を行う。

【0086】

前記エリア配置計画装置74は、ある領域とその領域内の穴開け位置に対し最小枚数の走査エリア数となるエリア配置を計画する。

【0087】

前記ステージ・ガルバノパス計画装置76の入力は、走査エリア位置データBと穴開け位置データDであり、走査エリアを訪問する順序（ステージパス）及び各エリアの穴開け位置を訪問する順序（ガルバノパス）を計画して、走査エリア位置訪問順序データC及び穴開け位置訪問順序データEを作成する。

【0088】

以下、図11を参照して各装置が行う処理について具体的に説明する。

【0089】

前記2ユニットのエリア配置計画装置72は、図12に示す如く、いわゆる「一変数関数の最小化」処理を行う。本実施形態では、一変数関数の極小化アルゴリズムとして一般的に知られる黄金分割法を用いた。即ち、エリア配置計画装置74にユニット間距離Aを入力すると、ステージ移動回数及び「ビーム走査回数」、又は、それらにそれぞれ重みを付けて加えたパラメータ（後で詳述する）を計算することができ、それらの計算結果を関数の出力値と見なすことができるという作用を利用し、その出力値を最小化するユニット間距離を決定する、という方法である。

【0090】

具体的な計画の手順を説明する前に、前記「ビーム走査回数」という用語の意味と、ステージ移動回数及び「ビーム走査回数」を最少化する根拠、及び、2ユニットのエリア配置計画装置72の内部に組み込まれたエリア配置計画装置74

の利用方法について説明する。左右ユニットの同時加工エリアの穴開け数の内、大きい方を取り、1を引いたものは、ある同時加工エリアにおけるビーム走査回数であるが、その値を全ての同時加工エリアについて総和を取ったものを「ビーム走査回数」と定義する。このビーム走査回数が少ないほど、左右の同時加工エリアの穴数均衡性が取れており、一方のユニットのみで照射加工を行っている、いわゆる無駄打ちの状況が減り、総加工時間は減少する可能性が高い。又、ステージ移動回数が少ないほど、総加工時間が減少する可能性が高いことは容易に想像できる。

【0091】

なぜなら、総ビーム走査時間と総ステージ移動時間の2つは総加工時間の大部を占めており、それらは大略、

総ビーム走査時間の総和 = (ビーム走査時間の平均) × (ビーム走査回数)、

総ステージ移動時間の総和 = (ステージ移動時間の平均) × (ステージ移動回数)

で求めることができる。ビーム走査時間とステージ移動時間の平均値の短縮は、ステージ・ガルバノバス計画装置76の役割であり、実現可能であり、もし、2ユニットのエリア配置計画装置72によってビーム走査回数及びステージ移動回数を最少ならしめることができれば、総加工時間は減少するはずだからである。

【0092】

エリア配置が決定した時点における、左右ビーム照射領域のエリア配置は、ユニット間距離が加工時には一定であることから、他方は一方をユニット間距離だけ平行シフトすると完全に一致する関係にある。そこで、ユニット間距離Aをある値に設定すると、図13に示す如く、左右領域の例えば左端を一致させる重ね合わせを行って、テンポラリーな領域を作成し、できた領域に対して、エリア配置計画装置74を用いて、最少数の走査エリア配置を決定し、その時のビーム走査回数及びステージ移動回数を計算することができる。

【0093】

エリア配置計画装置74を上述のように用いることにより、任意のユニット間距離に対するステージ移動回数及びビーム走査回数を図14に示すように求める

ことが可能である。即ち、これらの値が最小となるユニット間距離を、例えば黄金分割法などの一変数関数の極小化手法により数ステップの反復処理で求めれば、目的は達成される、という原理である。

【0094】

黄金分割法は、厳密には一変数関数の「最小化」アルゴリズム（全域的最適解発見アルゴリズム）ではなく、「極小化」アルゴリズム（局所的最適解発見アルゴリズム）であるが、実際的には、多峰的形状の関数の最小値を求めるることは、非常に困難であるため、本実施形態では、数ステップで極小値を発見することが可能である黄金分割法を用いた。より最小値に近い極小値を求める場合には、例えばシミュレーティッドアニーリング法 (simulated-annealing method) などのヒューリスティック (heuristic) 解法（発見的解法ともいう）を用いてよい。

【0095】

実際には、上記二つの関数の形状は複雑であり、両方を最適にする位置を決定するのは困難である（一般に「多目的（ここでは2目的）最適化問題」と呼ばれる）。

【0096】

そこで、ビーム走査平均時間は約1～3 msec程度、ステージ移動平均時間は約0.2～0.4秒程度であるので、ビーム走査とステージ移動に約100～400 (= β) 程度の重みをつけ、

$$G \text{ (ビーム走査回数)} + \beta \times S \text{ (ステージ移動回数)}$$

を最小とするように設定することができる（「重みパラメータ法」と呼ばれることがある）。ここで、 β は、実験により決めておく。

【0097】

この操作により、2目的最適化問題を1目的最適化問題に還元することもできる。

【0098】

なお、ビーム走査回数Gにも係数 γ を付加して、

$$\gamma \times G + \beta \times S$$

としてもよい。

【0099】

この一般式は、実験で求めた β の値が小数値である場合、一般に計算機は小数値の演算より整数値の演算の方が高速であるので、 $G + \beta \times S$ 全体を適当な整数倍 (γ 倍) して、

$$\gamma \times G + \gamma \times \beta \times S$$

として、 $\gamma \times \beta$ を新たに β で置き換えたもの、と考えることができる。

【0100】

又、 $\beta = 0$ 、 $\gamma = 1$ ならば、 G 、即ちビーム走査回数を表す。又、 $\beta = 1$ 、 $\gamma = 0$ ならば S 、即ちステージ移動回数を表す。本問題では、 G と S の最少となるユニット間距離の値は近いと予想されるので、どちらか一方のみの最適化により、計算時間を短縮することも可能である。

【0101】

具体的には、図12に示した如く、まずステップ101で、穴開け点位置の座標を入力する。

【0102】

ついで、ステップ102～104及びステップ105及び107により、ユニット間距離が最小の位置（約100mm）と、最大の位置（約300mm）における走査エリア数及びビーム走査回数、又は、それらにそれぞれ重みを付けて加えたパラメータを、エリア配置計画装置74により算出する。

【0103】

ここでは、ユニット間距離 A を、従来と同様に、最小値100mm、最大値300mmとしている。シミュレーションにより、最適なユニット間距離は、横幅を1/2に分割した位置に近い位置にあることは確かであるが、基板によっては、100mmより小さい場合や、300mmより大きい場合もある。100mmという下限は、ユニット自体の物理的な幅があるため変えられない場合もあるが、300mmという上限は変えられるようにすることもできる。又、100mm、300mmという最小値、最大値は、上記手順の初期位置（ステップ102、105）に設定されているが、基板の大きさによっては、この範囲にエリア最小

の位置が入らないことや、明らかに100mm近辺は距離が短すぎて調べる必要がないこともある。従って、基板のサイズにより、初期位置も臨機応変に設定する。

【0104】

ついで、ステップ108で、ユニット間距離Aを直前位置2回の間の適切な位置（例えば黄金分割比）に再設定し、ステップ109及び110で、その位置における走査エリア数をエリア配置計画装置74により算出する。

【0105】

図12のステップ110で $\gamma \times G + \beta \times S$ を計算した結果、最小であると判断できれば、ステップ111でループを終了し、最小にはなっていないと判断されれば、ステップ108に戻る。

【0106】

ステップ111でループを脱出した場合、その時のエリア数及びユニット間距離を記憶して、ステップ112で、点データのXY座標を交換して、破線で囲まれたステップ102乃至111のループ処理を再度実行する。

【0107】

このようにして、データのXY座標交換を行うことにより、元のデータのXY両方の軸の垂直分割を実現し、その両方についてユニット間距離Aの最適化を行い、良い方を採用することにより、ビーム走査回数、ステージ移動回数が、一層少なくなるようなユニット間距離の設定ができる。例えば図15に示すような基板の場合、図16に示す如く、X軸方向の分割とY軸方向の分割の両方について計算して、最適な方を選択することができる。

【0108】

なお、基板の置き方を90度変えた場合には、そのことを加工者に知らせる必要がある。あるいは、基板をレーザ加工機に載置するローダに回転機構を設けて、自動的に回転してもよい。

【0109】

上記のような比較により、図12のステップ114で、ステージ移動回数及びビーム走査回数が最少なユニット間距離を確定する。元のCADデータにおける

X軸を分割しているのであれば、もう一度XY座標交換を行って、元に戻す。

【0110】

この段階で、ユニット間距離及びおおよそのエリア配置が求まる。エリア枚数は最小になったが、走査エリアが重複している場合がある。そこで、ステップ115に進み、重複箇所の穴開け位置がどの走査エリア内に含まれるものであるかを確定、即ち、全ての穴開け点位置の所属する走査エリアのラベル（番号）を確定する。

【0111】

即ち、図17に示す如く、エリアFとGが重複していて、エリアF(1)、F(2)とエリアG(1)、G(2)（括弧内の数字1は左ユニット、数字2は右ユニットを表わす）の両方のエリアに重複する領域W(1)、W(2)がある場合には、次式に示す如く、左右のエリアFの穴数の多い方と、左右のエリアGの穴数の多い方の和が最小となるよう、左右の同時加工エリアの穴数を均等に配分することによって、時間短縮につなげることができる。

【0112】

Min (Max (F(1)の穴数、F(2)の穴数) + Max (G(1)の穴数、G(2)の穴数) … (1)

【0113】

今、図18の上段に示す如く、左ユニットのエリアF(1)のみに属する穴開け位置が30穴、同じくエリアG(1)のみに属する穴開け位置が20穴、重複エリアW(1)が60穴とし、右ユニットのエリアF(2)にのみ属するものが10穴、エリアG(2)のみが40穴、重複エリアW(2)が50穴であったとすると、特に工夫することなく、機械的に、例えば、先に決定したエリアに全て配分した場合には、図18の中段に示す如く、左ユニットのF(1)が90穴、G(1)が20穴、右ユニットのF(2)が60穴、G(2)が40穴となり、エリアFのガルバノショット数が90回、エリアGのガルバノショット数が40回で合計130回となる。

【0114】

これに対して、本発明により同時加工エリアの穴数を均等化した場合には、図

18の下段に示す如く、左ユニットのF(1)に55穴、G(1)に55穴、右ユニットのF(2)に55穴、G(2)に45穴で、エリアFのガルバノショット数が55回、エリアGのガルバノショット数が55回となり、合計110回で、計20回減少させることができる。

【0115】

今、重複箇所配分処理を実行する順序は、例えばランダムな順番、重複穴数の多い順番等のように適切な方法を取るよう、決定しているものとして、重複箇所配分処理の手順を述べる。ここで、穴数を小文字でf(1)、g(1)等と示す。ここで、f(1)、f(2)を、それぞれ、左又は右ユニットのエリアFのGと重複しない位置に属する穴、g(1)、g(2)を、それぞれ左又は右ユニットのエリアgのfと重複しない位置に属する穴とし、fg(1)、fg(2)を、それぞれ、左又は右ユニットのエリアF、Gの2エリアの重複領域W1、W2にある穴とし、|f(1)|、|g(1)|、|f(2)|、|g(2)|を、それぞれ、左ユニットのエリアF(1)又はG(1)、右ユニットのエリアF(2)又はG(2)へ属している穴数とする。

【0116】

すると、具体的な処理手順は、例えば図19に示す如くとなり、まずステップ201で、 $f(1) - f(2)$ 、 $g(1) - g(2)$ 及びその絶対値を計算する。次いで、ステップ202で、数値例を示した図20に矢印Aで示す如く、絶対値の大きい方のエリアの穴数の少ない方に、重複箇所から穴数を補充する。次いでステップ203で、図20に矢印Bで示す如く、絶対値の小さい方のエリアの穴数の少ない方に、重複箇所から穴数を補充する。次いでステップ204で、図20に矢印Cで示す如く、重複箇所に残った穴をFとGに均等に配分して、処理を終了する。

【0117】

以上のステップにより、重複箇所の穴開け位置をエリアFとGに配分する個数が決定されるが、どの穴開け位置がFへ、どの穴開け位置がGへ配分されるかは、決定しない。その配分方法は、例えば、Fの中心からの距離を重複箇所の穴開け位置すべてに関して求め、Fの中心から近いもの順にFへ配分される穴数分だ

けFに配分する、というヒューリスティックな方法を取る。

【0118】

なお、エリアが重複した穴の配分方法は、これに限定されず、例えば、図21に示すごとく、各エリアの中心からの距離が近いほうに配分しても良い。

【0119】

図12のステップ115終了後、ステップ116で、走査エリアの中心を、元のエリア8内の点データの存在位置を使って微調整し、修正後のエリア8'の中央に点が集まるようにして、加工精度を向上する。具体的には、図22に示す如く、穴開け位置の広がりの中心（各軸最小、最大の平均値）で微調整したり、あるいは、図23に示す如く、穴開け位置の重心が修正後のエリア8'の中心となるように微調整することができる。後者の場合、一部の点Pが外れる場合には、すべての点が収まる限界まで修正する。図23の例では、Y軸は重心位置までシフトしても問題ないが、X軸は重心位置に移動すると、外れてしまう点Pがあるので、穴開け位置がすべて収まる限界まで中心位置をシフトする。

【0120】

この操作は時間短縮には結びつかないが、fθレンズ34L、34Rの収差等の関係で、中心の方が高精度であるため、加工精度向上に有効である。

【0121】

実用上の問題として、パソコン上のウィンドウ52により入力して代替処理として可能な、上記ステップをより簡略化した、次の方法を採用することもできる

【0122】

この代替処理法は、点データのパターンを利用する方法であり、図24に本方法による処理の概略を示す。又、図25に、本方法におけるユニット間距離の候補を表す例を示す。

【0123】

本方法は、X軸に垂直にユニット作業領域を分割した場合と、Y軸に垂直に分割した場合の両方について、「点のある場所の左端から、点のある場所の横幅を半分割した位置から点のある場所までユニットの分割線をシフトした場所までの

距離」をユニット間距離と決めた時のエリア数と、CADデータにパターン情報がある場合には、「パターンのシフト量のうちユニット間距離の最小値（約10mm）と最大値（約300mm）の間にあるもの」全てについて、パターンのシフト量をユニット間距離と定めたときのエリア数をエリア配置計画装置74により求め、全ての中で最もエリア数の小さいものを選択する、という方法である。

【0124】

図25の例では、最適なユニット間距離は、最大パターンAのシフト量260mm、若しくは半分割（基板横幅560mm÷2=）280mmとなる。

【0125】

本方法では、ユニット間距離を黄金分割法により、適切な位置に定めていくのではなく、ステップ302乃至305において、パターンのシフト量のうちで、ユニット間距離の最小値と最大値の間にあるものについて、すべて行うようにした点が、図12の例と異なる。他の点に関しては同様であるので、同じ符号を付して、説明は省略する。

【0126】

一方、2ユニットのエリア配置計画装置72に組み込まれている前記エリア配置計画装置74は、2次元領域の全ての点を最少数の同寸矩形（例えば正方形）で包囲するときの矩形エリアの配置を決定するものである。この装置により、最少走査エリア数（従って、最少のステージ移動回数）を実現することが可能となる。

【0127】

以下、図26を参照して、本装置によるエリア配置決定手順を詳細に説明する。

【0128】

ここで、各処理において、現在注目している位置（X、Y）が、エリア（正方形）の左下隅の頂点であるものとする。各処理において、エリアの位置を更新する。

【0129】

まずステップ401で穴開け位置の座標を入力する。

【0130】

ついで、ステップ402で、穴開け位置をX座標の値によってソートする。又ステップ406、409、411において、エリア位置をX軸負の向き、もしくはX軸正の向きに更新している。これは、全体的にはX軸の値の小さい穴開け位置から、一つのエリア決定ループにおいては、エリアの重複をなるべく避けられるよう、エリアのX軸値、Y軸値を更新しつつ、Y軸の値の小さい穴開け位置から点を包囲しようという狙いによる。

【0131】

本装置には、Y軸負の向き（下方）の2つのエリア位置更新処理（ステップ406、411）と、X軸正の向き（右方）のエリア位置更新処理（ステップ409）がある。

【0132】

以下、図27乃至図32を参照して、具体的な処理手順を説明する。

【0133】

今、図27において、4つのエリアE1～E4が確定し、5番目のエリアE5の位置を探す場合を考えると、まず、ステップ403で、ソートされた順に、まだ被覆エリアが確定していない点を探す。ステップ404で、図28に示す如く、囲まれていない一番左の点P1を発見し、ステップ405で、該点P1を包囲するエリアE5を仮に作成した後、ステップ406で、エリア位置を下方に更新すべく、エリア幅分の帶領域B1について、囲まれていない一番下の点、即ち、現在のエリア位置E5の下の部分で、まだエリアの決定していないY座標値が最小のものを探す（エリア位置の更新①）。無ければ、先ほどの位置で確定する。

【0134】

一方、図29に示す如く、一番下の点P2が見つかった場合には、この点が下辺の位置になるように、エリアE5の位置を下方に動かす。見つかったとすると、Y座標の値をY'で更新するが、(X, Y')におけるエリアと、これまでに確定しているエリアとの重なりが、図30に示す如く、ある値より大きい場合には、重なりが大きいエリアの上部の重なっていない領域eの中でY座標が最小のものを再度探す。領域e内に点が発見されれば(Y'')、領域eのY座標値最小

のものY"でY座標の値を更新して重なりを回避する。領域e内に点が発見されない場合には、次に処理するエリア位置の右方更新により、全く重なりがないように右方へ位置を更新されるはずなので、Y座標の値を、そのままY'で更新する。

【0135】

ステップ407でY座標の値が更新されたときには、ステップ409に進み、エリア位置を右方に更新すべく、図31に示す如く、エリアE5の位置を右方に移動し、現在のエリアの中で、X座標値が最小の点P3の値でX座標の値を更新する（エリア位置の更新②）。

【0136】

ステップ409でX座標の値が更新された場合には、ステップ411に進み、エリア位置を再び下方に更新するための処理を行う（エリア位置の更新③）。具体的には、図32に示す如く、現在のエリアの位置（X、Y）から、Y軸負の向きに、これまでに決定しているエリアの4つの辺の内、上部の辺のY座標の中で最大のものを探し出す。但し、下側に移動しても、一定以上は辺が重複しないエリアは無視することにする。発見された辺のY座標をY'とする。現在のエリアの下部、且つY座標値がY'以上の矩形領域B2内について、未だエリアの決定していないY座標値最小のものを探す。発見されれば、その値でY座標値を更新する。

【0137】

本装置には、一つのエリアを決定するための第一ループと、エリアの位置を右方、下方に微調整するための第二ループが存在する。エリア位置が決定すると、第一ループから脱出し、エリア位置更新ステップ409、411において、エリア位置が更新されないと、第二ループから脱出する。

【0138】

上記の処理を、エリアの位置が確定する迄、繰返して、図33に示す如く、最終的なエリアE5の位置を確定し、次のエリアを探すループに移る。なお、走査方向やエリア位置の更新方向等は、前記説明に限定されず、例えば逆であっても良い。

【0139】

前記エリア配置計画装置74における処理の変形例として、図34に示す如く、組合せ最適化問題における局所探索法（local search）（反復改善法（iterative improvement method）ともいう）を応用して、従来のエリアの配置から、まず全く点の無いエリアを除去したエリア配置を作成し、エリア位置を上下左右にシフトさせて、不要になるエリアを次々に除去していくことも可能である。

【0140】

具体的には、図35に示す如く、まずステップ501で、図34（A）に示したような従来のエリアから、点の無いエリアを除くことにより、図34（B）に示したようなエリア配置を初期解として発生する。ただし、ここで「解」とは、「全ての点を包囲するエリア配置（及びエリア数）」の可能な組合せ（解集合）の内の一つを指す。又、「良い解」とは、ここではエリア数の少ない解を指す。

【0141】

初期解の発生方法は、上記に限らず様々な方法が考えられる。例えば、「まだ包囲されていない点を最も多く包囲する位置を発見し、エリアを配置する」という処理を、全ての点が包囲されるまで繰り返す、という組合せ最適化問題において知られる、いわゆるグリーディー算法（貪欲算法）的な方法などでもよい。

【0142】

又、図26に見られるような手順により決定されるエリア配置を初期解としても良い。

【0143】

次いで、ステップ502で、 y に初期解 x を代入して、ステップ503で、解 y の近傍 $N(y)$ 内を探索する。具体的には、図36に示す如く、ある注目エリア E_i について、そのエリア内に単独に所属している点が、そのエリアから漏れないという制限下で、エリア位置を動かせる領域内のある位置に動かしたときに、動かした位置のエリア内に、注目エリア E_i の隣接エリアの1つ E_j 内に単独に所属している点が全て入る場合には、その隣接エリア E_j は不要なので、削除することによって、 y より良い解 z を発見し、ステップ505で、発見された解 z の値を y に代入して、再びステップ503を繰り返す。

【0144】

ステップ503の処理において、N(y)内にyより良い解が発見できなくなった段階で、ステップ506に進み、現在のyの値をもって解とし、処理を終了する。

【0145】

あるいは、図37に示す如く、重複箇所により連結しているある2つの隣接するエリアEi、Ei+1について、その2エリア内に単独に所属している点、即ち重複部以外の領域に存在する点が、その2つのエリアから漏れないという制限の下で、エリア位置を動かせる領域内のある位置に2つのエリアを動かしたときに、隣接エリアの一つEj内に単独に所属している点が全て入る場合には、その隣接エリアEjは不要なので、削除することもできる。

【0146】

なお、重複箇所により連結しているエリアの数は2より大きくても構わない。即ち、2以上の任意のnに対し、重複箇所により連結しているあるn個のエリアEi、...、Ei+n-1について、そのnエリア内に単独に所属している点、即ち重複部以外の領域に存在する点が、そのn個のエリアから漏れないという制限の下で、エリアを動かせる領域内のある位置にn個のエリアを動かしたときに、隣接エリアの一つEj内に単独に所属している点が全て入る場合には、その隣接エリアEjは不要なので、削除することもできる。

【0147】

前記ステージ・ガルバノパス計画装置76は、走査エリアの訪問順序（ステージパス）及び各走査エリア内の加工位置（穴開け位置）点の訪問順序（ガルバノパス）の最適化を計画する。この装置の基本的な処理手順を図38に示す。この装置は、一般に広く知られている巡回セールスマン問題（全ての都市を訪問して最初の都市に戻ってくる一巡経路の中で、一巡経路長が最小のものを求める問題：TSPとも略する）、もしくは、状況に応じて一般的なTSPを改良した方法（改良TSPと称する）を適用することを大きな特徴とする。又、場合によっては、一巡してもとの位置に戻る必要がない場合は、走査あるいは移動の始点と終点を決定する処理も必要となる。

【0148】

状況に応じた巡回セールスマン問題の適用法及び始点と終点の決定に際しては、次の項目に特に注目する。

【0149】

ステップ601のステージパスの計画の場合、XYステージ40は、図1に示したように、X軸方向のみへの移動を生み出すXステージ40Xと、Y軸方向のみへの移動を生み出すYステージ40Yの2台のステージにより構成されているため、XYステージ40の1回の移動完了は、2台のステージ40X、40Yの両方の移動が完了した時点とする。一般に、Xステージ40Xは、Yステージ40Yの下に位置するため、重くできており、図39に例示するように、応答性が劣る。

【0150】

従って、加工位置 (x_1, y_1) から (x_2, y_2) への移動距離 L は、移動距離が等しいときは、常に、X軸方向の移動時間がY軸方向の移動時間の一定 (α) 倍になると仮定して、定数 α を実験などで求めた後、次式で求める。

【0151】

$$L = \max (|x_1 - x_2|, \alpha |y_1 - y_2|) \quad \cdots (2)$$

ここで、 $\max \{p, q\}$ は、 p と q の大きい方を表す記号である。

【0152】

あるいは、移動距離 l に対するX軸方向、Y軸方向の移動時間 T_x (1)、 T_y (1) を実験などで求めて、次式で求めることもできる。

【0153】

$$L = \max \{T_x (|x_1 - x_2|), T_y (|y_1 - y_2|)\} \quad \cdots (3)$$

【0154】

又、ステージパスの始点と終点であるが、図40の上段に示す如く、始点はローダからステージへ搭載する位置、終点は、アンローダに移す前のステージの位置とし、端点を固定した巡回セールスマン問題を解くことによって、ステージ動作時間を効果的に短縮することができる。

【0155】

始点・終点を合わせたステージの最適経路を図40の中段に、その時の基板上の訪問順序（基板上のエリア訪問方向とステージ移動方向は 180° 逆になる）を図40の下段に示す。

【0156】

ステップ602～604のガルバノバス計画の場合、距離に関しては、第一、第二ガルバノスキャナ28L、28R、32L、32Rは、一方が他方の軸（X軸又はY軸）の位置を独立に変更するような仕組みであるため、一つの走査エリアの1回のガルバノスキャナの走査完了は、第一、第二両方のガルバノスキャナの走査が完了した時点とする必要がある。しかしながら、一般に、第二ミラー30L、30Rへの照射可能範囲は、第一ミラー26R、26Lへの照射可能範囲より広く、従って第二ミラーは第一ミラーよりも重くできており、図41に例示する如く、応答性が劣る。

【0157】

以上の理由から、穴開け位置（ x_1, y_1 ）から（ x_2, y_2 ）への移動距離Mは、（移動距離が等しいときは、常に第二ミラーの移動時間が、第1ミラーの移動時間の一定倍になると仮定して）定数 α を実験などで求めた後、次式で求めることができる。

【0158】

$$M = \max \{ |x_1 - x_2|, \alpha |y_1 - y_2| \} \quad \cdots (4)$$

【0159】

あるいは、移動距離Mを基板上の座標で求めるのではなく、ガルバノミラーの走査角 θ 、 δ により、次式で求めることもできる。

【0160】

$$M = \max \{ |\theta_1 - \theta_2|, \alpha |\delta_1 - \delta_2| \} \quad \cdots (5)$$

【0161】

更に、別の距離設定方法として、実験などで移動距離mに対するX軸方向、Y軸方向の移動時間 T_x （m）、 T_y （m）を実験で求め、次式で求めることもできる。

【0162】

$M = \max \{ T_x (|x_1 - x_2|), T_y (|y_1 - y_2|) \} \dots (6)$

【0163】

なお、例えば図4-2の上段に示す如く、左右のユニットの同時加工エリアのビーム走査時間に偏りがある、一方に待ち時間が生じる場合には、ステップ603で、始点を互いにずらしてマッチングをとることによってビーム走査時間の偏りを無くし、総加工時間を短縮することができる。

【0164】

即ち、例えば、図4-3の上段に示すような左エリアで点P1(1)～P5(1)、右エリアで点P1(2)～P4(2)を加工する場合には、図4-3の中段よりも、下段のように、右領域の始点をP1からP2に変更することによって、総移動時間を大幅に短縮することができる。

【0165】

又、ガルバノバスの始点と終点であるが、具体的には、図4-4に示す如く、巡回セールスマン問題を適用して一巡訪問順序を決定し、最も距離の長い（時間のかかる）移動 L_{max} を除けるよう、始点と終点を決定することができる。

【0166】

あるいは、実用上、特に訪問位置が少ない時等は、代替処理として、図4-5及び図4-6に示す如く、「（一巡経路長） - （最長の移動長）」を最短にするように一巡経路を決定して、最長の移動を除くようにすることもできる。巡回セールスマン問題の手法の内、kオプト法やLK法は、いずれも「解（ある一巡経路）の近傍を探索し、近傍解で更新する」というループの繰返しにより解を逐次改善していく。従って、各ループの「解」として、「一巡経路長」ではなく、「（一巡経路長） - （最長の移動長）」で評価すれば、最終的な解としても、「（一巡経路長） - （最長の移動長）」が最小になる。図4-6の場合、右側の方が一巡経路長は少ないが、「（一巡経路長） - （最長の移動長）」で較べると、左側の方が最適解となっている。

【0167】

又、ステップ601及び602で用いる巡回セールスマン問題の手法としては、例えば、ニアレストネイバー法、マルチプルフラグメント法、2オプト法、3

オプト法、リンアンドカーニハン法（LK法）、ITERATED-LK法、CHAIN-LK法、ITERATED-3オプト法、CHAIN-3オプト法等を、計算時間と効果（経路長）の両方を考慮して、使い分けることができる。

【0168】

【実施例】

(1) 2ユニットのエリア配置計画装置

【0169】

(a) エリア配置計画装置の効果

いくつかの実基板データに対し、エリア数演算装置74を基板全体に適用した時の結果を図47及び図48に示す。ここでは、エリア数の変化のみに着目するため、2ユニットによる領域2分割処理は行わず、基板全体をエリア化している。又、数値的な結果を図49にまとめて示す。穴開け位置数や点の密集度等、様々な条件により結果は異なるが、平均10～30%程度エリア数が減少することが確認されている。

【0170】

(b) ユニット間距離最適化の効果

ある実基板データ（穴開け位置数48490）に対し、X軸を2分割した時、ユニット間距離Aを横軸に、ビーム走査回数を縦第1軸、ステージ移動回数を縦第2軸にとったグラフを図50に示す。ここではエリア配置計画装置74は使用しておらず、従来の方法で走査エリアを決定している。又、数値的な結果を図50にまとめて示す。ここで、「半分割」、「パターンの先頭」が従来法である。

【0171】

ビーム走査回数は、24627回となり、従来法（半分割で26111回、パターンの先頭で約27000回）と比較して5%程度改善している。なお、ステージ移動回数（71回）は、従来の方法と最適な位置とで差がなかったが、これは、縦、横の幅のみに依存する従来のエリア配置決定法に従ってエリア配置を決定したためである。本発明に係るエリア配置計画装置を使ってエリア配置を決定

すれば、ステージの移動回数についても差が出ると思われる。

【0172】

(2) ステージ・ガルバノパス計画装置

【0173】

(c) 巡回セールスマン問題適用の効果

40mm×40mmの正方領域に、穴開け位置を乱数を使って発生させて、シミュレーションを試みた。横軸に穴開け位置の数、縦軸にガルバノスキャナの1回の移動の平均値をとって作成した線図が図52及び図53である。実験に用いた距離測度として、前出(2)式、(4)式で $\alpha=1$ として、ステージ、ガルバノスキャナ共に、X方向の移動速度とY軸方向の移動速度を同じと仮定した距離を用いている。ここでは、従来の方法と、巡回セールスマン問題の1手法としてよく知られている、3オプト法を適用した場合とを比較している。図54に結果の一部を抜粋してまとめる。穴開け位置数の違いによらず、ガルバノスキャナの1回の移動距離の平均値は、約30～40%改善されている。

【0174】

以上より、エリア配置計画装置によるエリア数の減少の効果を合わせて、ステージ総移動時間は確実に減少し、凡そ20～30%程度改善する。

【0175】

以上のように、本発明に係るステージ・ガルバノパス計画装置の適用により、ガルバノスキャナの総移動時間は確実に減少し、約30～40%改善する。

【0176】

なお、前記説明においては、ガルバノユニットの数が2とされていたが、ガルバノユニットの数はこれに限定されず、1あるいは3以上の複数であってもよい。

【0177】

又、前記説明においては、いずれも、エリアの形状が40×40mmの正方形とされていたが、エリアの形状はこれに限定されず、他のサイズの正方形や、長方形を含む矩形、あるいは、円形でもよい。又、走査方向も、図55の上段に示すような、エリアの1辺と平行な通常の走査方向に限定されず、図55の下段に

示す如く、点座標を同心回転変換した斜め方向の走査であってもよい。

【0178】

又、走査エリアに対してレーザビームを走査する手段もガルバノスキャナによるものに限定されず、出願人が特開2000-71089や特願平11-144358で提案したような、リニアモータXYステージと高速加工ヘッドを組み合わせたハイブリット加工システム（いわゆるフラッシュカットシステム）であってもよい。

【0179】

又、適用対象も、レーザ穴開け機に限定されず、レーザビーム以外の加工手段を用いた一般の加工機（例えば機械式ドリルによる穴開け装置）にも同様に適用できることは明らかである。更に、ハードウェアとは分離して、例えばインターネットを利用し、データを受取って計算結果を返す計算サービスに用いることも可能である。

【0180】

【発明の効果】

本発明によれば、加工位置情報を数学的に捉えて機器の動作をより最適に計画することにより、レーザ加工の加工時間を短縮させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明が適用されるレーザ穴開け機の全体構成を示す斜視図

【図2】

同じく、詳細構成を示す斜視図

【図3】

同じく、ステップアンドリピートによる全体の加工動作を示すタイムチャート

【図4】

同じく、各走査エリア内の加工動作を示すタイムチャート

【図5】

レーザ穴開け機の従来の装置システム構成を示すブロック線図

【図6】

同じく、CADデータの例を示す線図

【図7】

同じく、従来のデータ設定方法の処理手順の概略を示す流れ図

【図8】

同じく、従来のステージ位置及びパスの例を示す斜視図

【図9】

同じく、従来のガルバノスキャナパスの例を示す平面図

【図10】

本発明に係るレーザ穴開け加工計画装置の実施形態の構成を示すブロック線図

【図11】

前記実施形態における全体的な処理手順を示す流れ図

【図12】

同じく、2ユニットのエリア配置計画装置の処理手順を示す流れ図

【図13】

同じく、ユニット間距離設定の原理を説明するための平面図

【図14】

同じく、ビーム走査回数及びステージ移動回数と最適なユニット間距離の関係の例を示す線図

【図15】

同じく、XY座標変換の有用性を示すための基板の例を示す線図

【図16】

同じく、XY座標変換の様子を示す線図

【図17】

同じく、エリア重複時の穴開け位置の配分の原理を説明するため、重複時のエリア配分の例を示す平面図

【図18】

同じく、前記穴開け位置の配分の例を示す線図

【図19】

同じく、重複配分処理の具体的な処理手順の例を示す流れ図

【図20】

同じく配分の一例を示す線図

【図21】

同じく配分の他の例を示す線図

【図22】

同じく、穴開け位置の広がりの中心でエリア位置を微調整している様子を示す平面図

【図23】

同じく、穴開け位置の重心でエリア位置を微調整している様子を示す平面図

【図24】

2ユニットのエリア配置計画装置の変形例の処理手順を示す流れ図

【図25】

前記変形側におけるユニット間距離の候補の例を示す平面図

【図26】

前記実施形態のエリア配置計画装置の処理手順を示す流れ図

【図27】

前記処理手順を具体的に説明するため、次のエリア位置を探している状態を示す平面図

【図28】

同じく、囲まれていない一番左の点を発見した状態を示す平面図

【図29】

同じく、エリア幅分の帶領域について、囲まれていない一番下の領域を発見した状態を示す平面図

【図30】

同じく、確定エリアとの重なりが大きい場合の例外処理を示す平面図

【図31】

同じく、次のエリアの中で一番左の点が発見された状態を示す平面図

【図32】

同じく、重なりを回避している状態を示す平面図

【図33】

同じく、次のエリアが確定した状態を示す平面図

【図34】

エリア決定方法の変形例の原理を示す平面図

【図35】

同じく処理手順を示す流れ図

【図36】

前記変形例においてエリア近傍を探索する一例を示す線図

【図37】

同じく他の例を示す線図

【図38】

前記実施形態のステージ・ガルバノバス計画装置の処理手順を示す流れ図

【図39】

本発明の原理を説明するための、ステージによる移動時間の違いの例を示す線図

【図40】

ローダ、アンローダとXYステージ等の位置関係と最適経路の例を示す平面図

【図41】

本発明の原理を説明するための、ガルバノスキャナによる移動時間の違いの例を示す線図

【図42】

前記ステージ・ガルバノバス計画装置で実行される左右ユニットの移動パターンのマッチングの原理を示すタイムチャート

【図43】

同じく、左右走査エリアの一方の訪問順序のシフトによる効果を示す平面図及びタイムチャート

【図44】

始点、終点の最適設定に関して、一巡経路を決定後、最長の移動を除いている様子を示す平面図

【図4 5】

同じく、「(一巡経路) - (最長の移動)」により一巡経路を決定する手順を示す流れ図

【図4 6】

同じく、平面図

【図4 7】

エリア配置計画装置の効果の一例を示す平面図

【図4 8】

同じく、前記効果の他の例を示す平面図

【図4 9】

同じく、エリア数の変化状態をまとめて示す図表

【図5 0】

ユニット間距離最適化の効果を示すための、ユニット間距離に対するビーム走査回数とステージ移動回数の関係の例を示す線図

【図5 1】

同じく、数値的な結果をまとめて示す図表

【図5 2】

同じく、従来のガルバノバスと本発明適用後のガルバノバスの例を比較して示す線図

【図5 3】

同じく、従来例と本発明の実施例における穴開け位置数とガルバノスキャナ移動距離の関係の例を比較して示す線図

【図5 4】

同じく、数値的な結果をまとめて示す図表

【図5 5】

走査方向の変形例を示す平面図

【符号の説明】

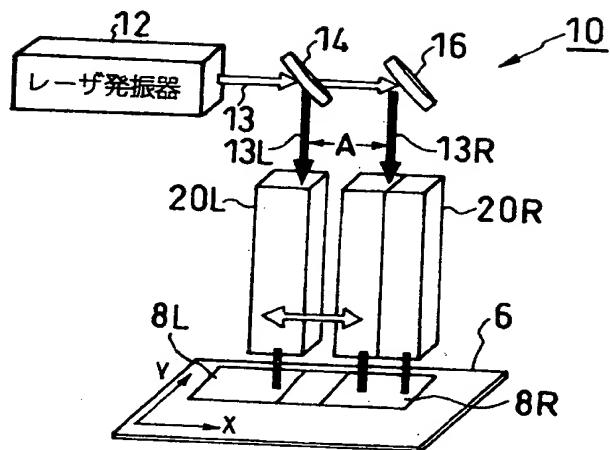
6…プリント配線基板(ワーク)

8、8'、8L、8R…走査エリア

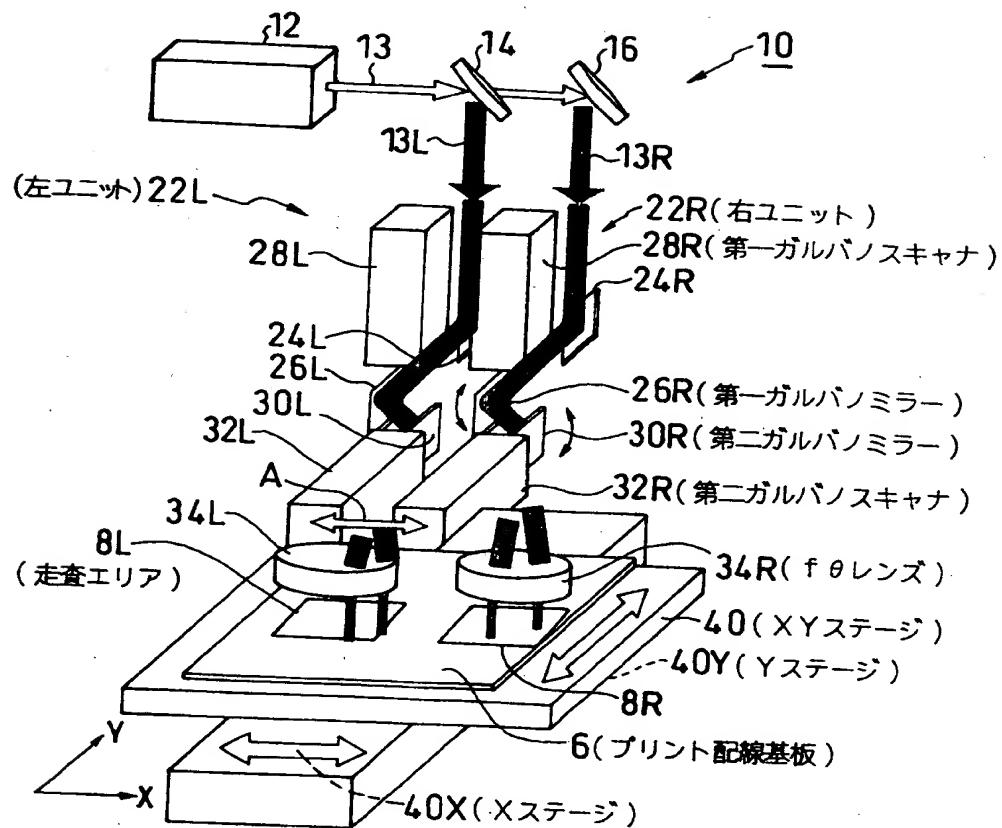
- 10 … レーザ穴開け機
- 12 … レーザ発振器
- 13、13L、13R … レーザビーム
- 14 … ビームスプリッタ
- 22L、22R … ガルバノユニット
- 40 … XYステージ
- 42X … Xステージ
- 42Y … Yステージ
- 70 … 計画装置
- 72 … 2ユニットのエリア配置計画装置
- 74 … エリア配置計画装置
- 76 … ステージ・ガルバノバス計画装置

【書類名】 図面

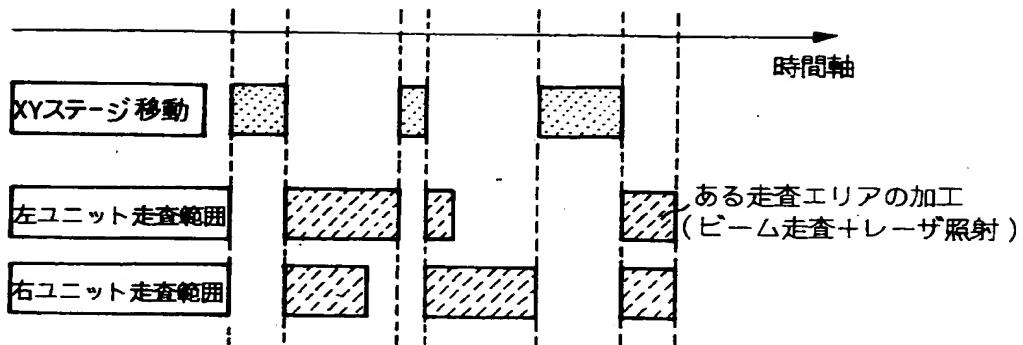
【図1】



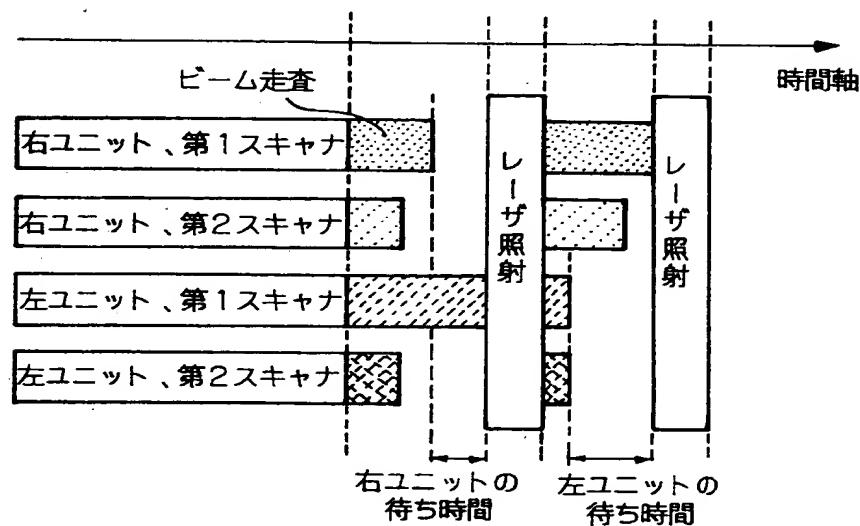
【図2】



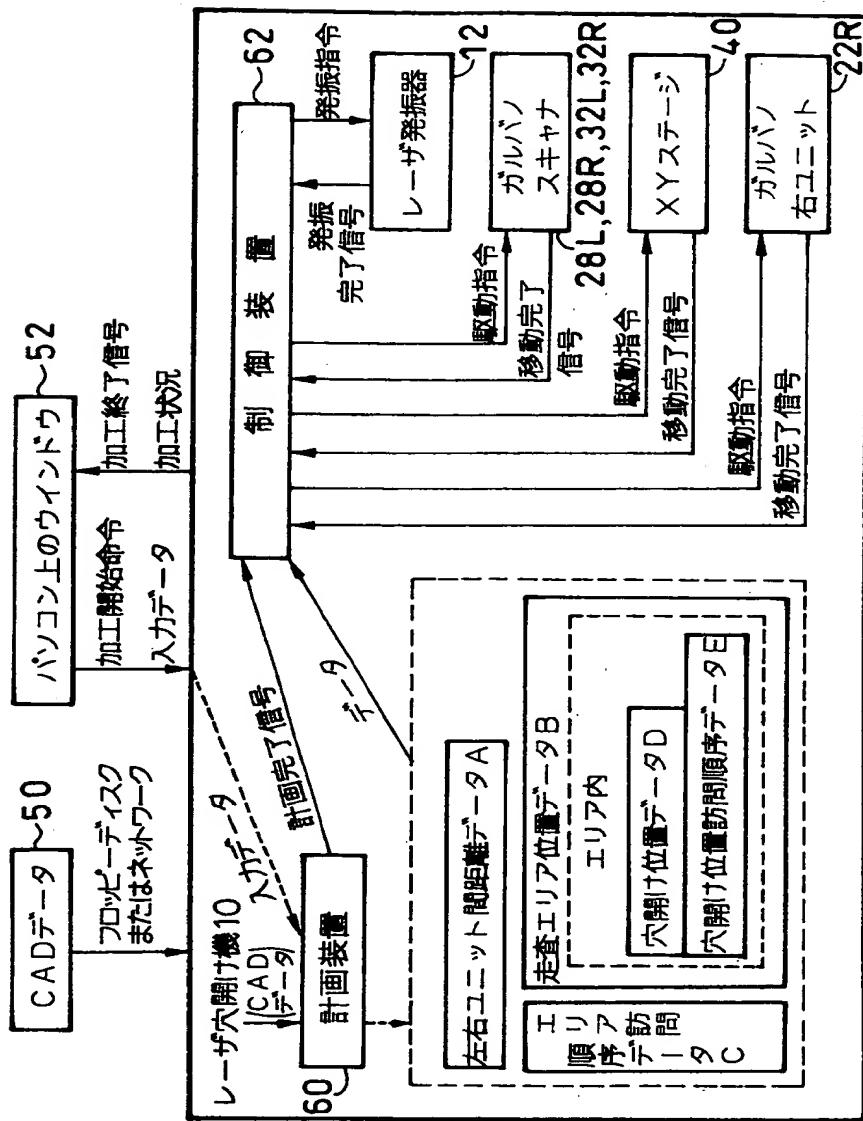
【図3】



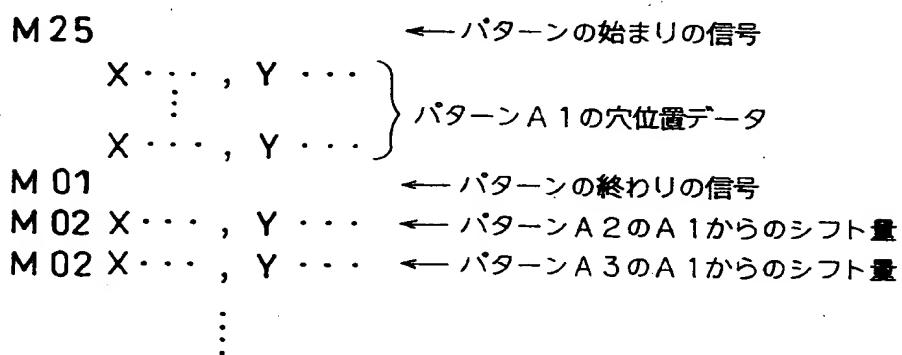
【図4】



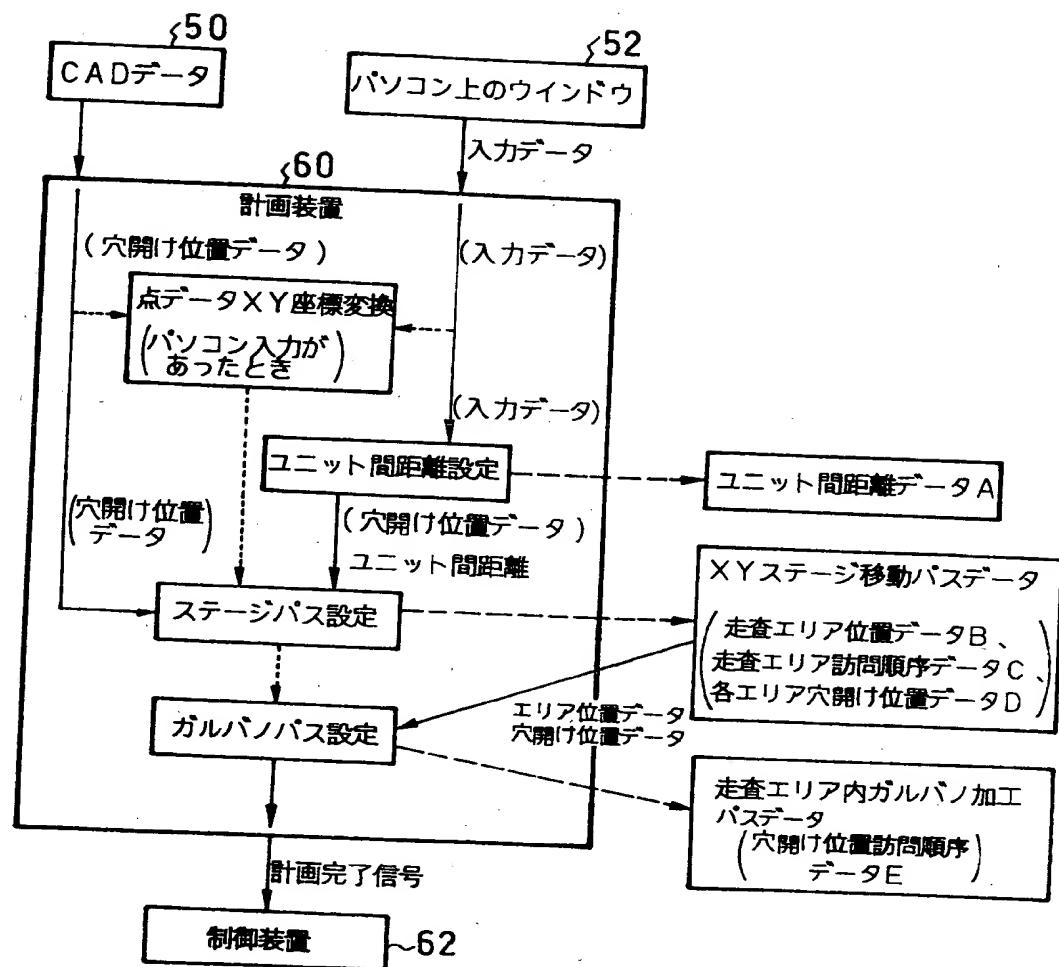
【図5】



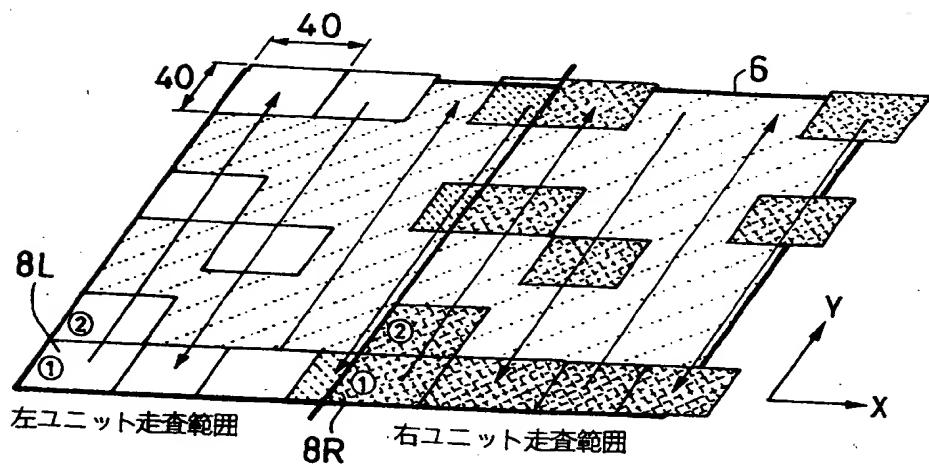
【図6】



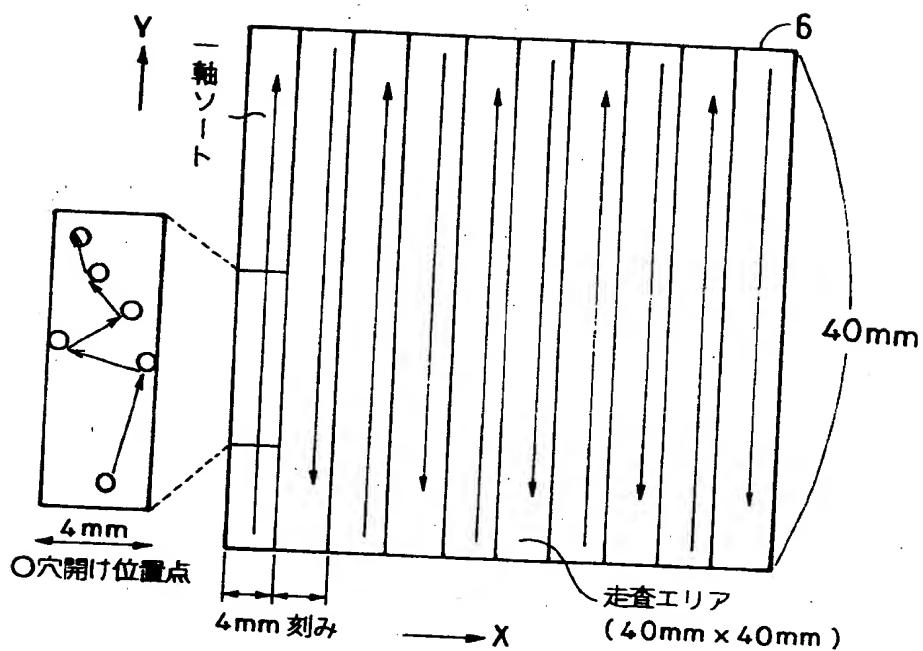
【図7】



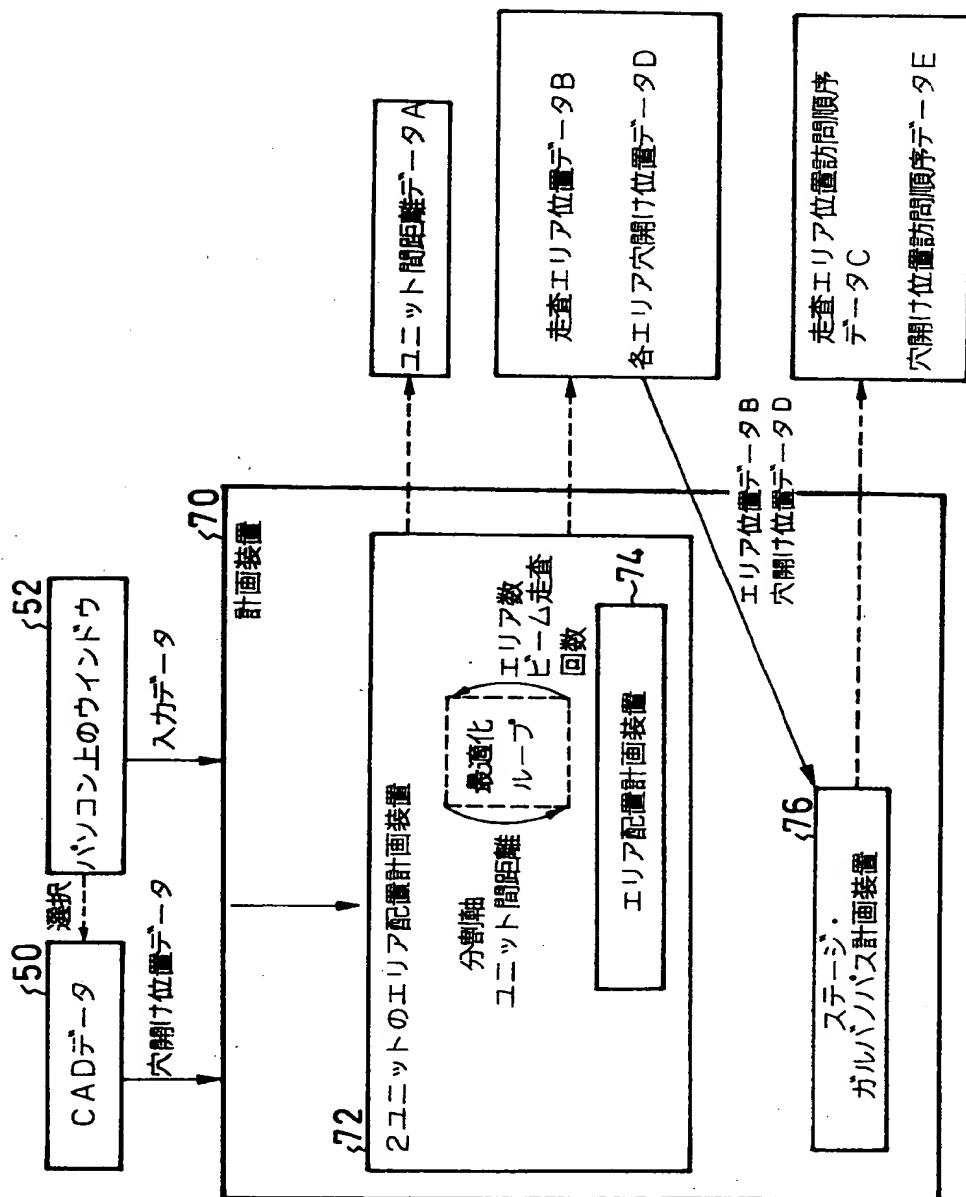
【図8】



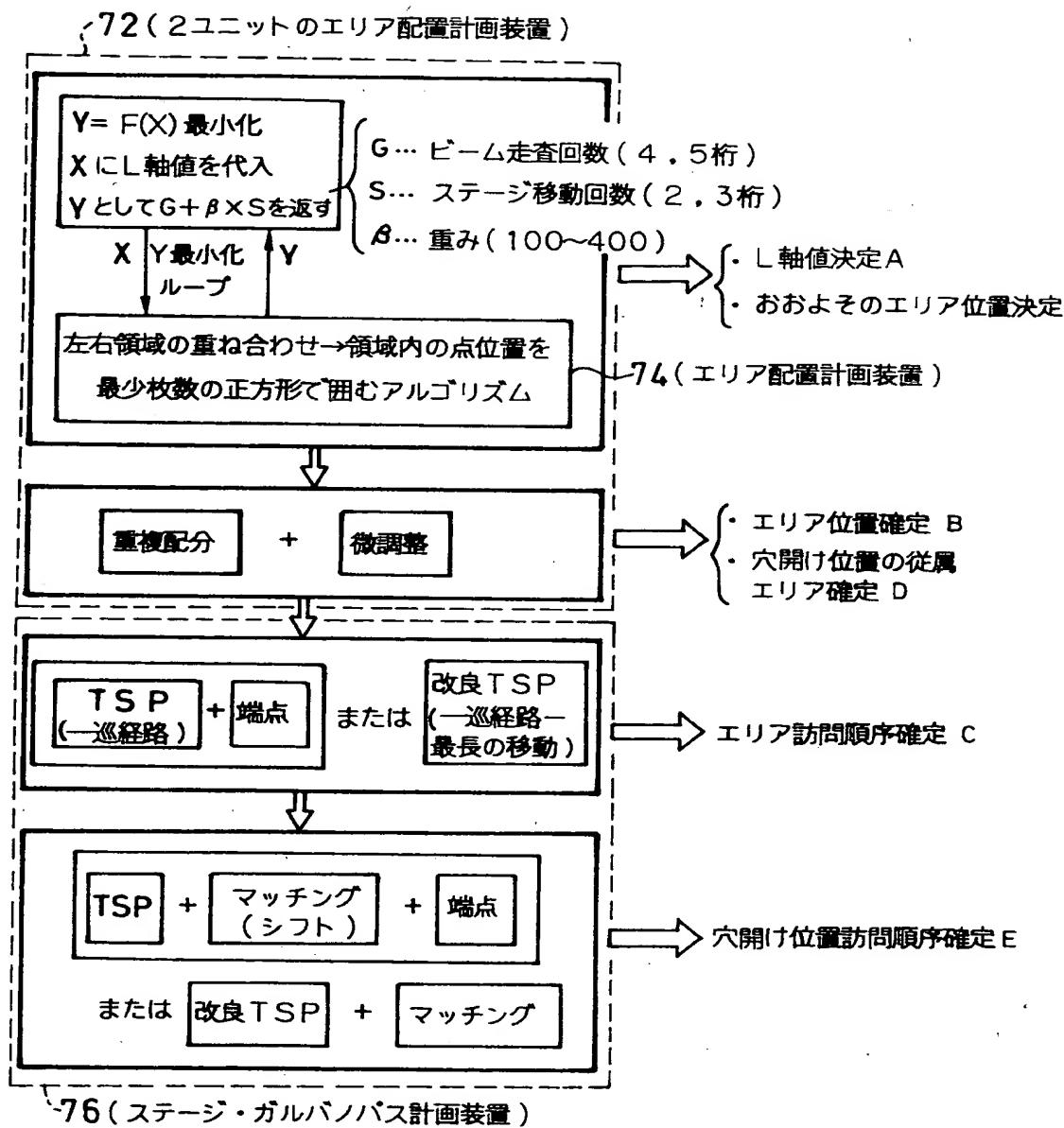
【図9】



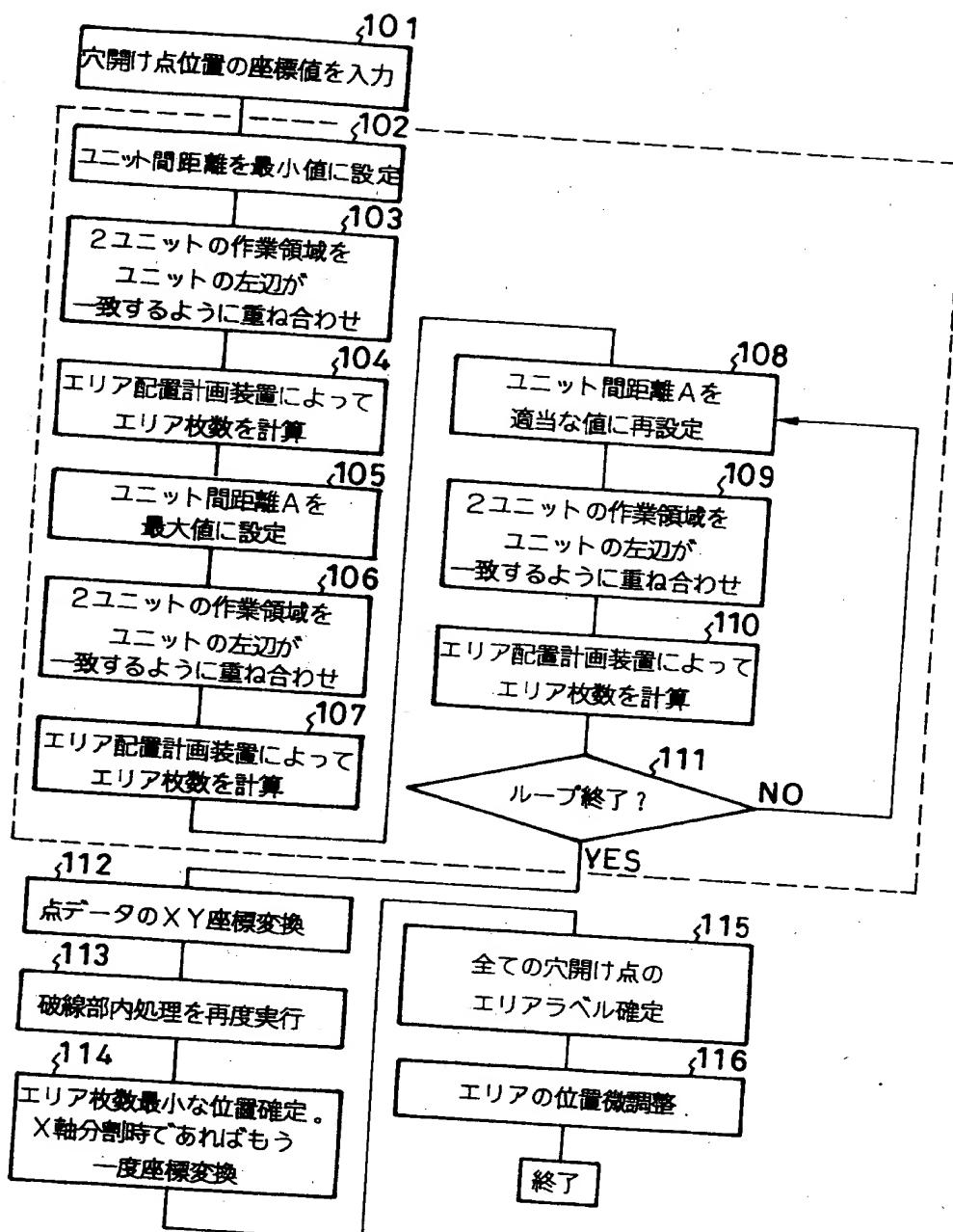
【図10】



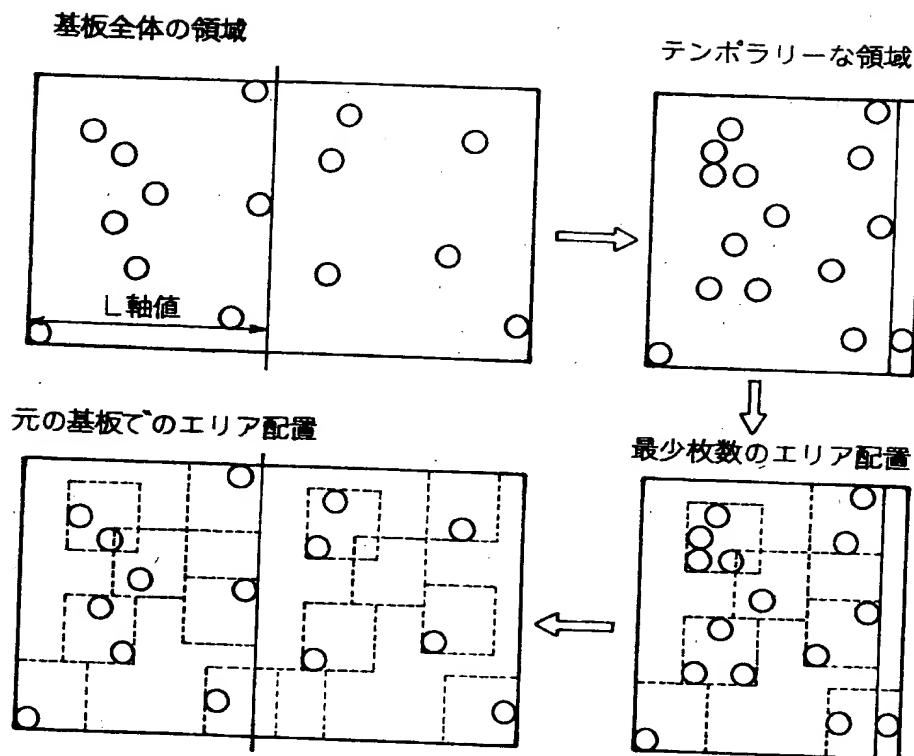
【図11】



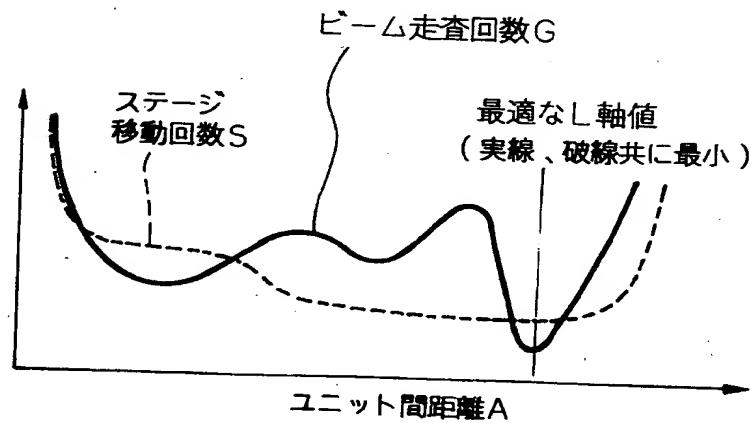
【図12】



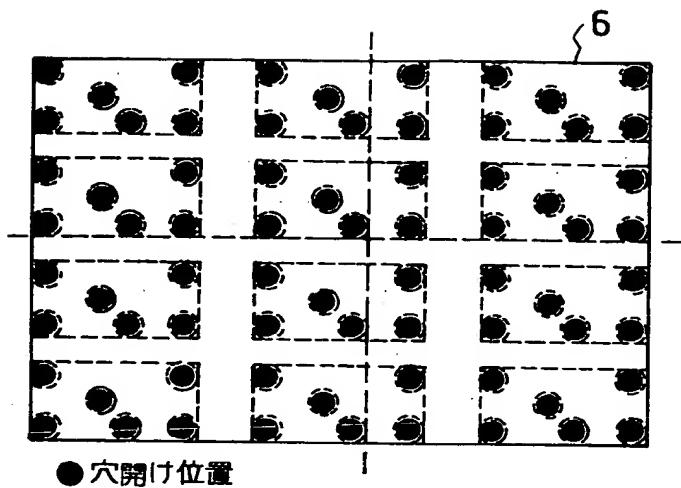
【図13】



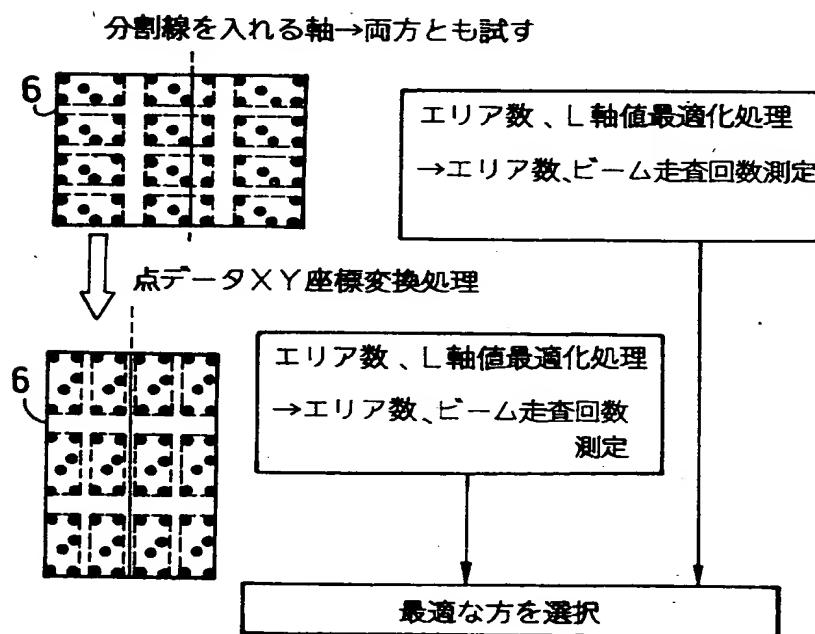
【図14】



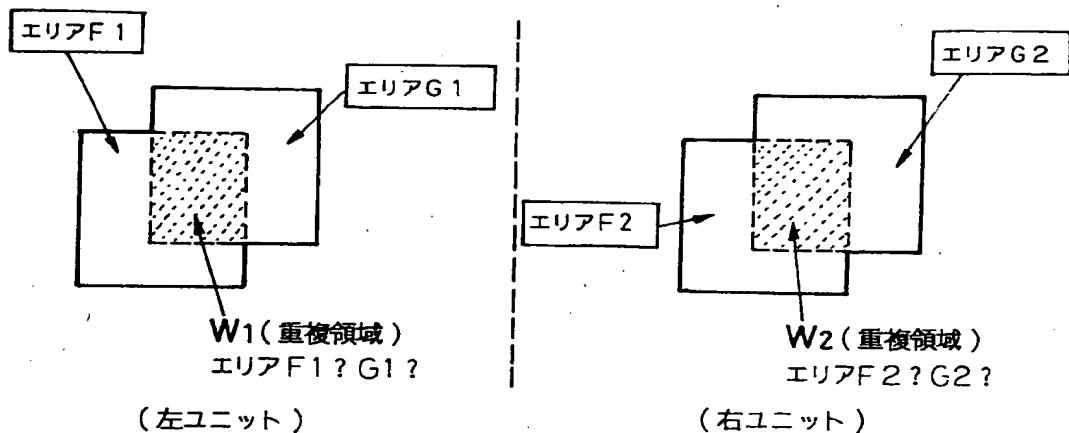
【図15】



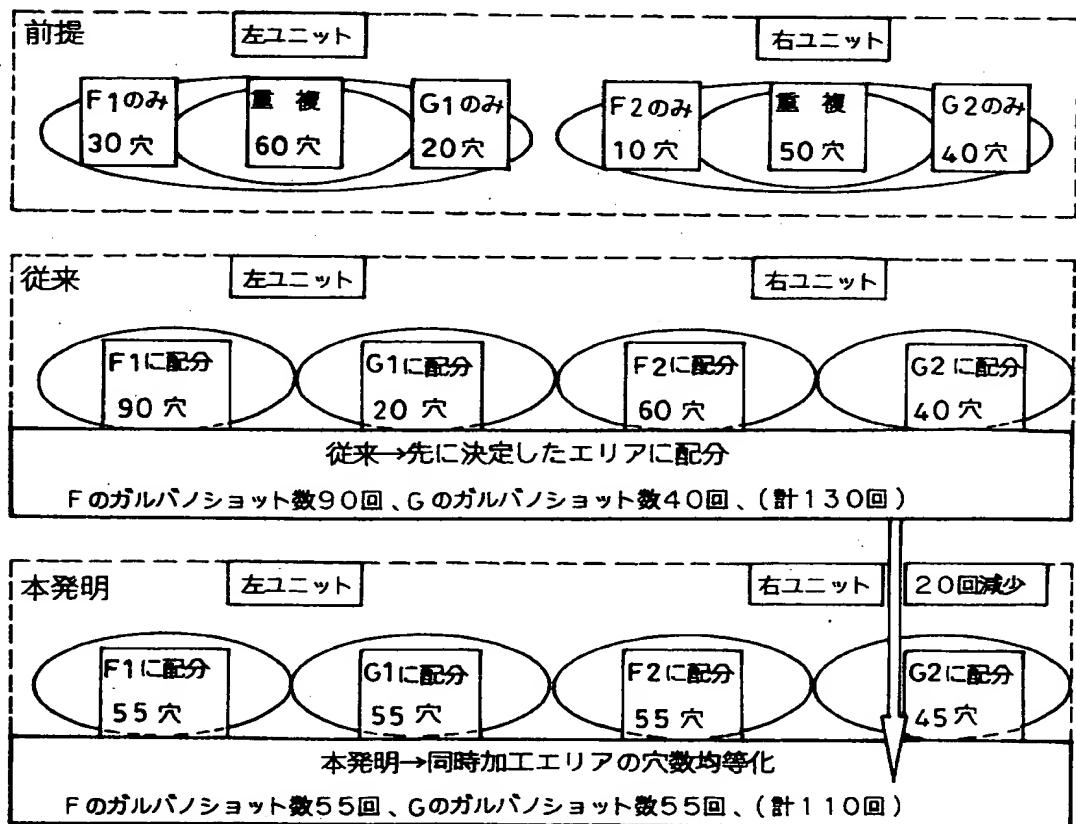
【図16】



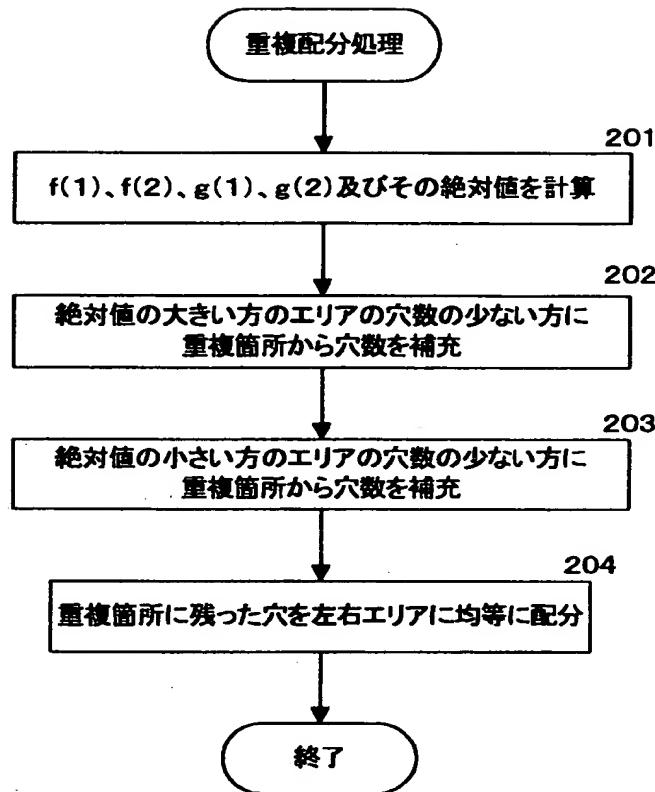
【図17】



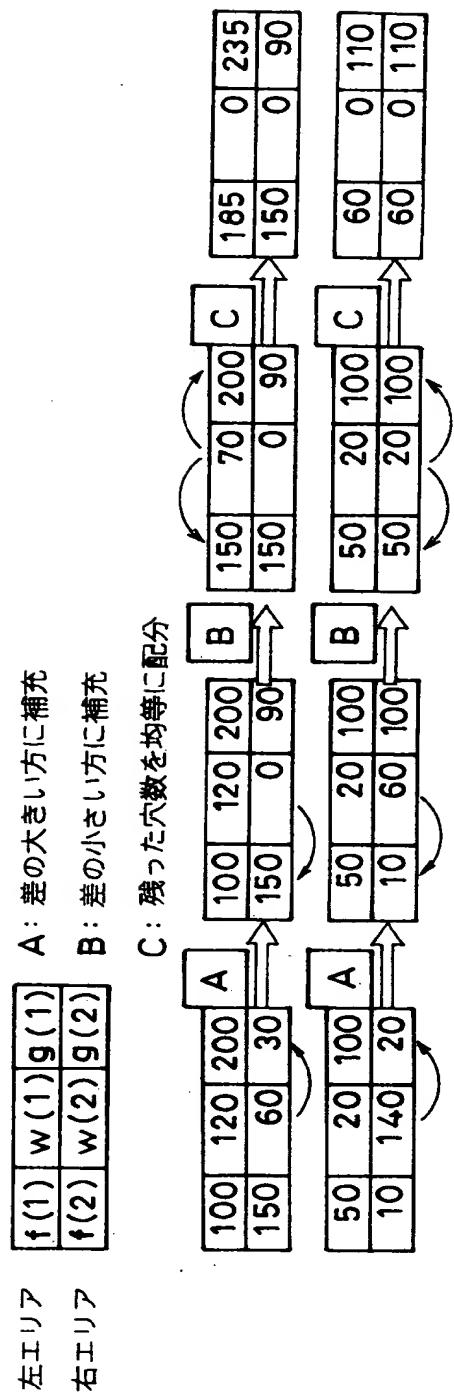
【図18】



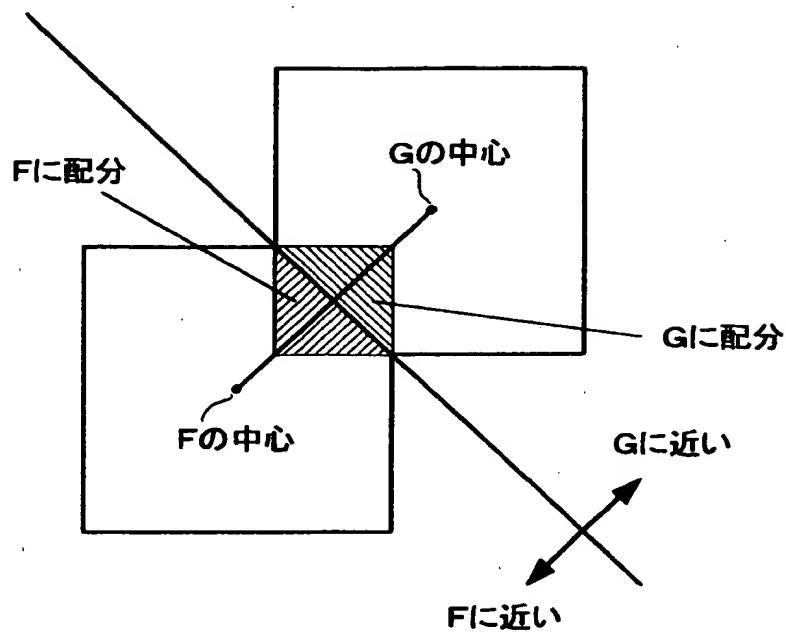
【図19】



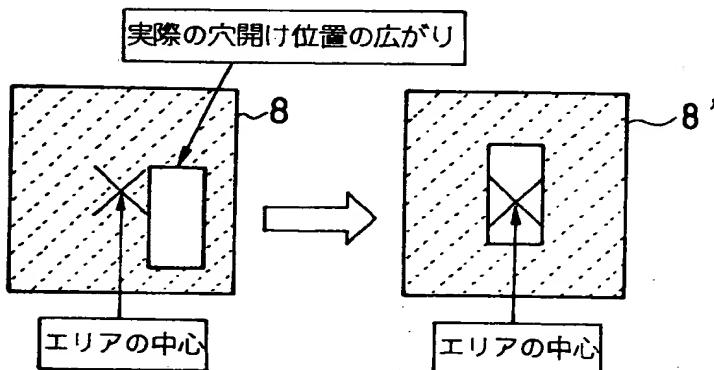
【図20】



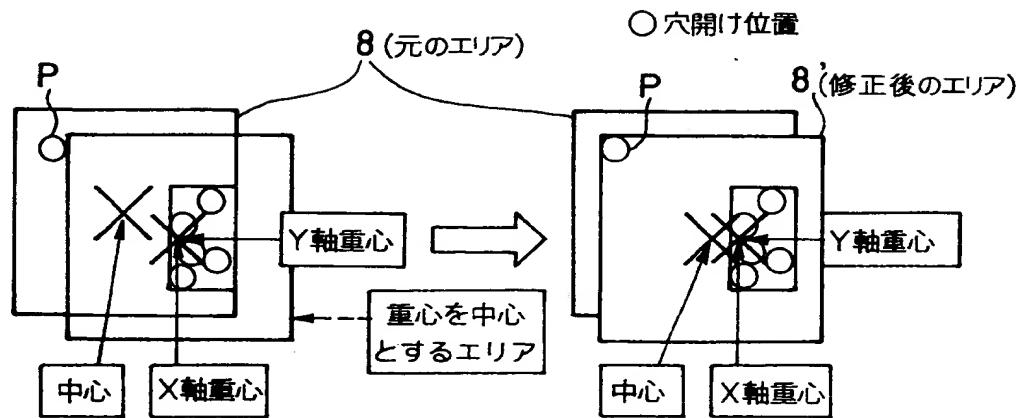
【図21】



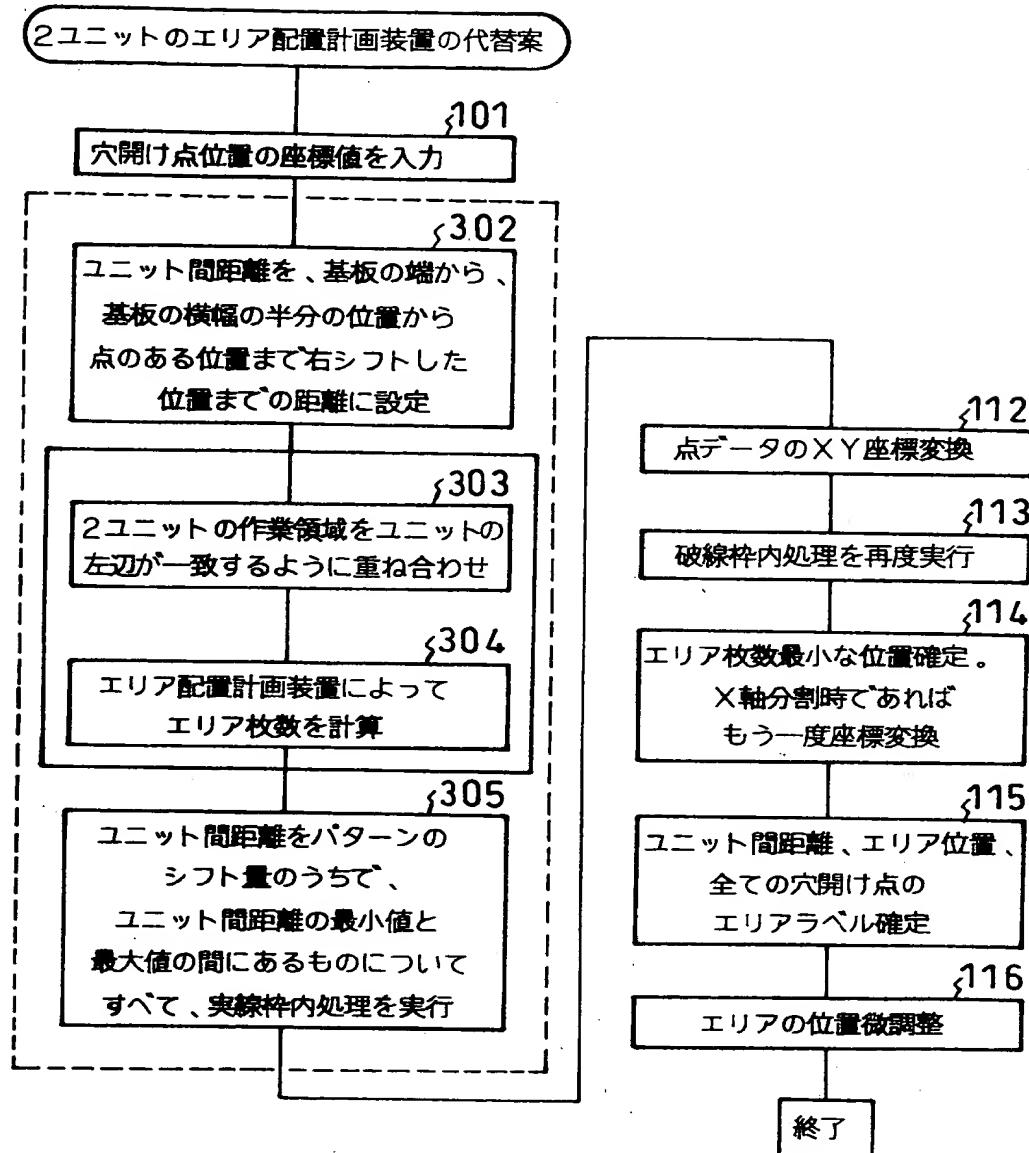
【図22】



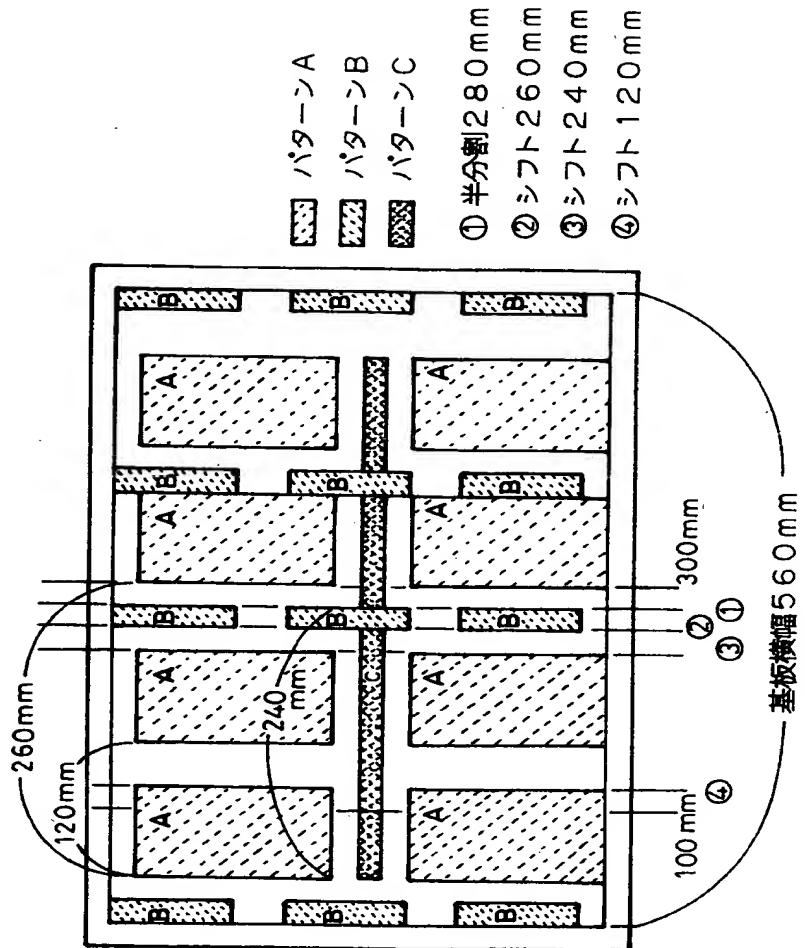
【図23】



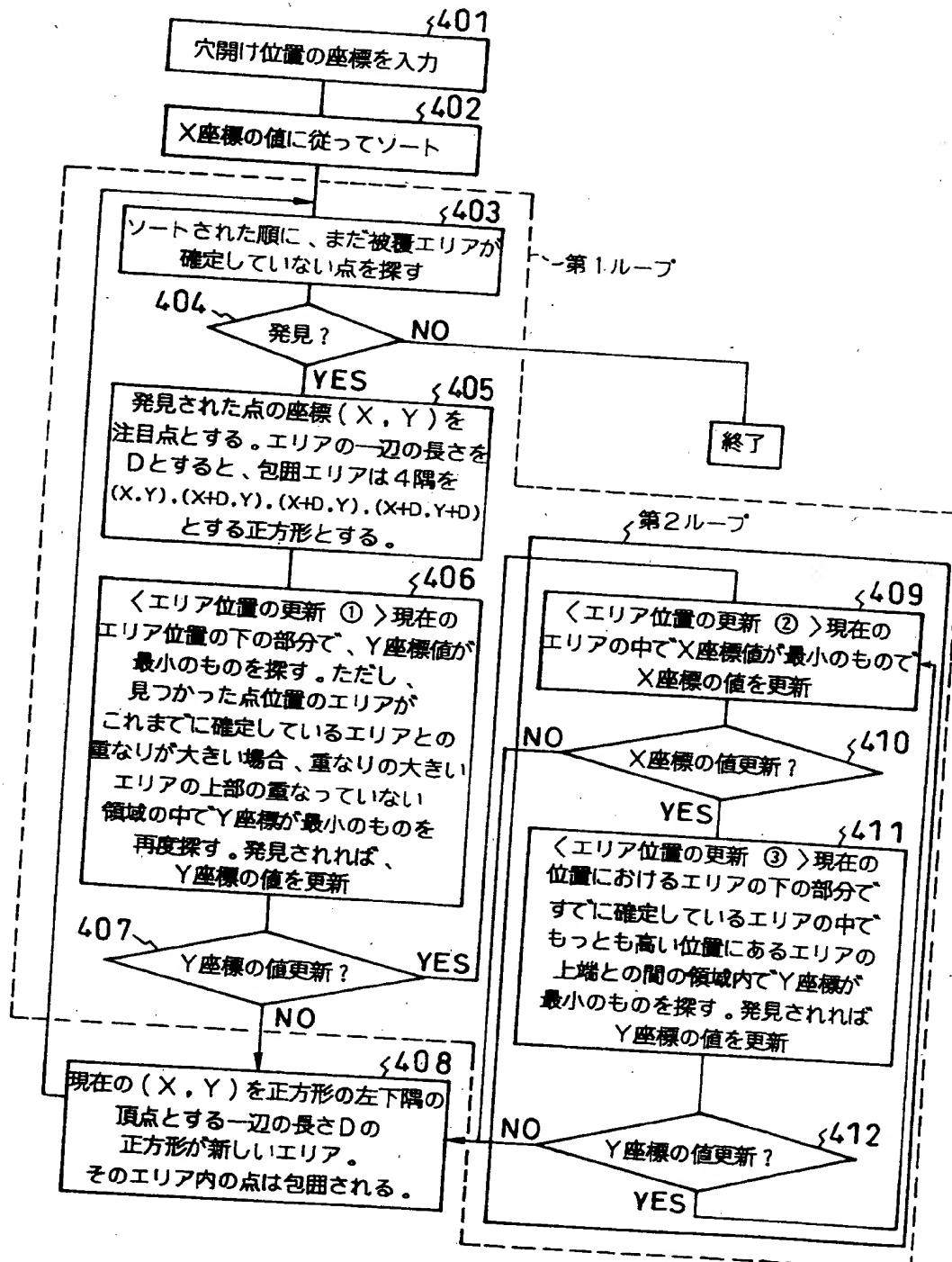
【図24】



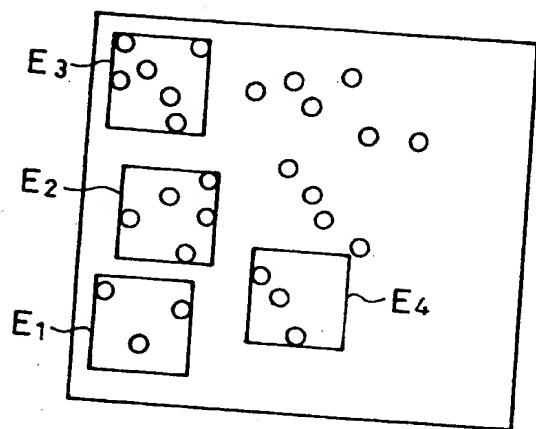
【図25】



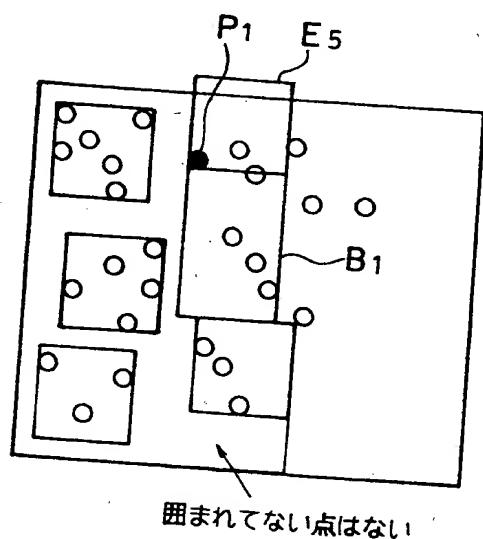
【図26】



【図27】

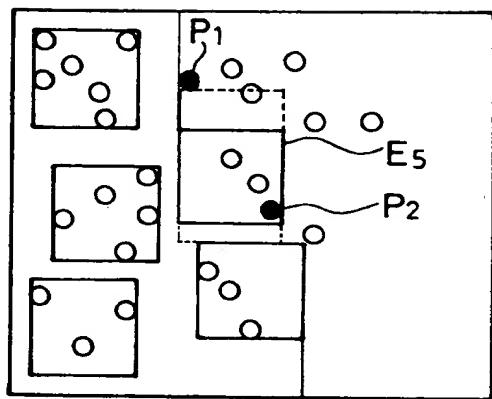


【図28】

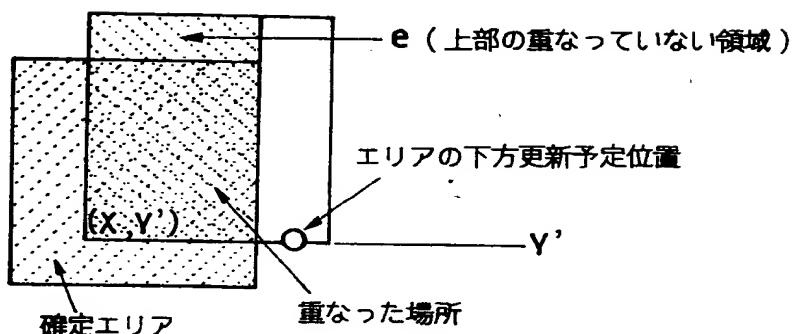


囲まれてない点はない

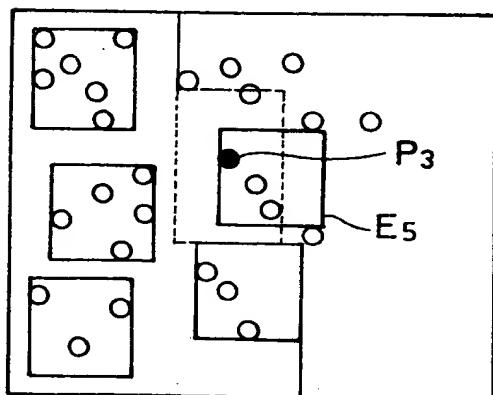
【図29】



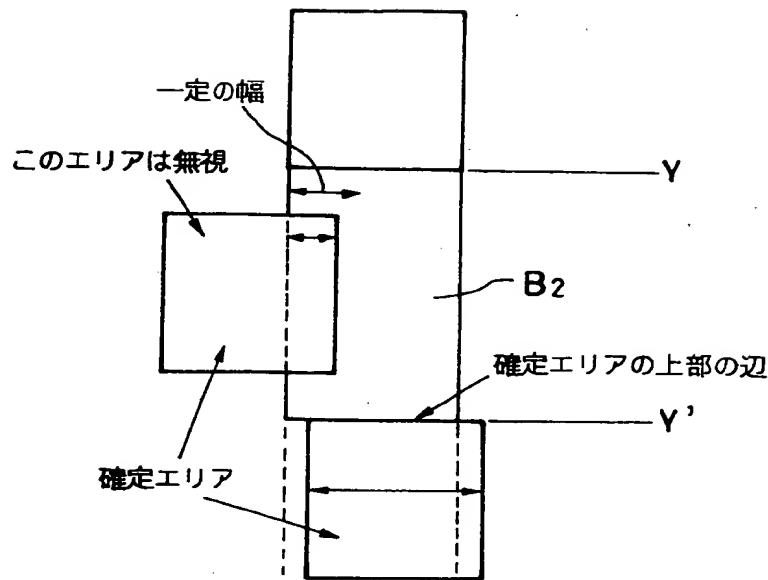
【図30】



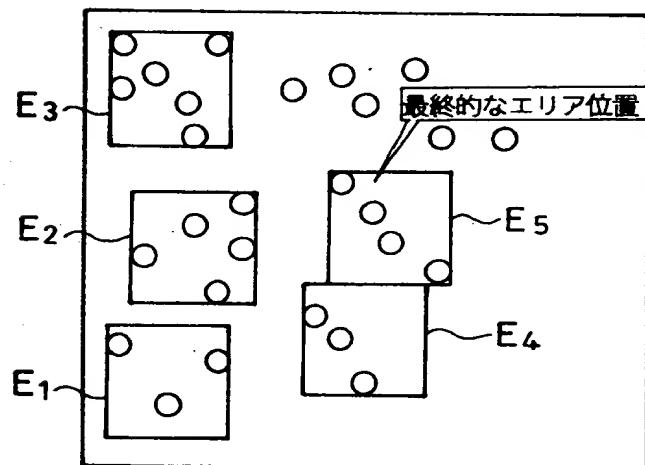
【図31】



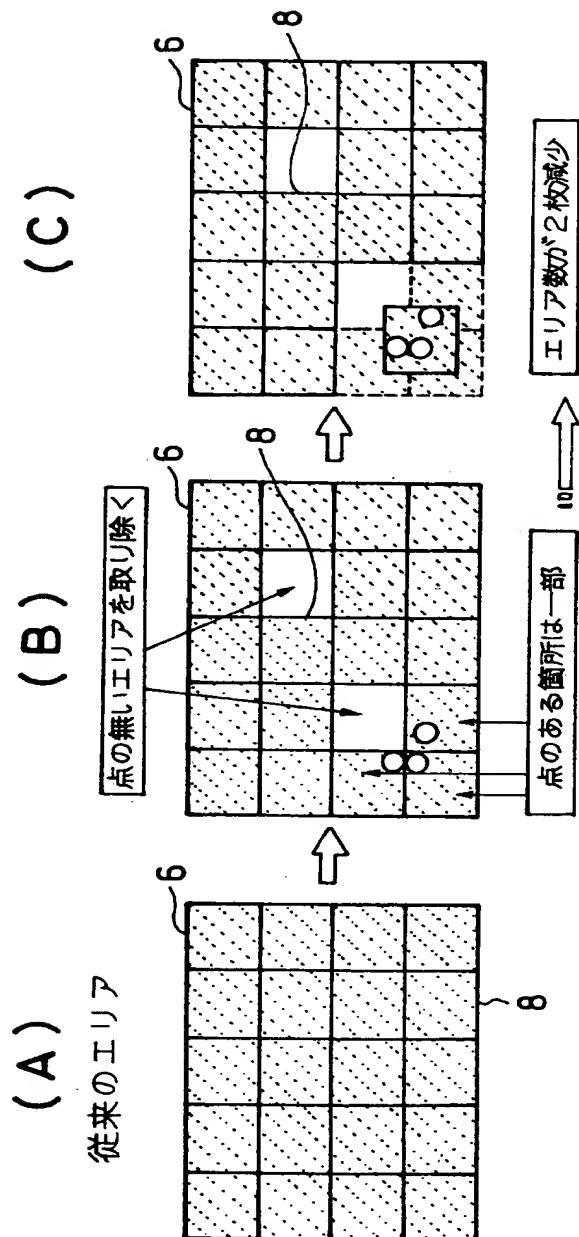
【図32】



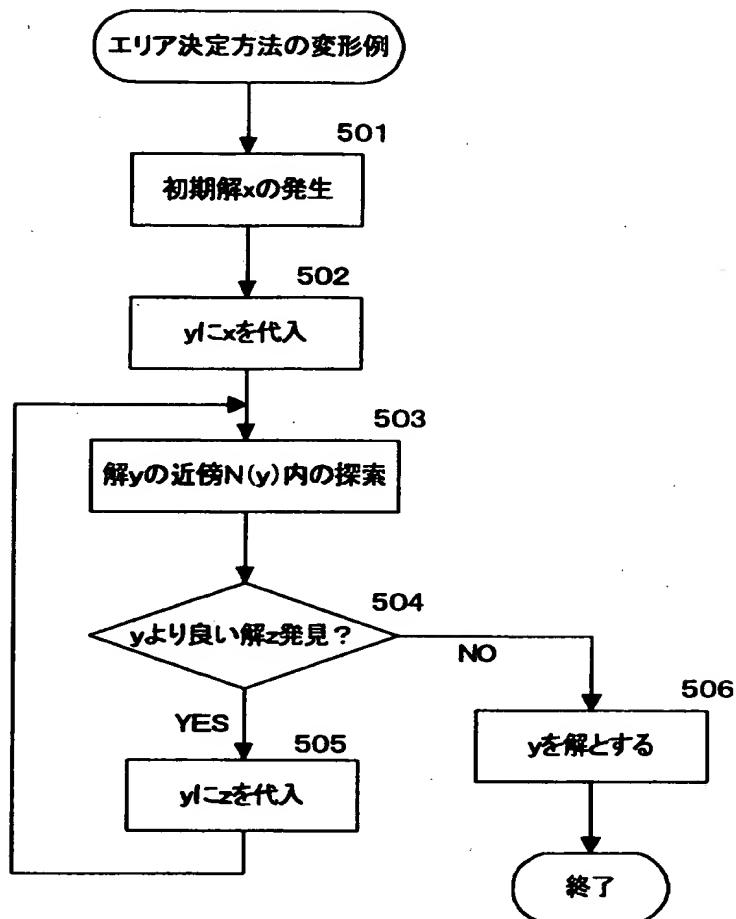
【図33】



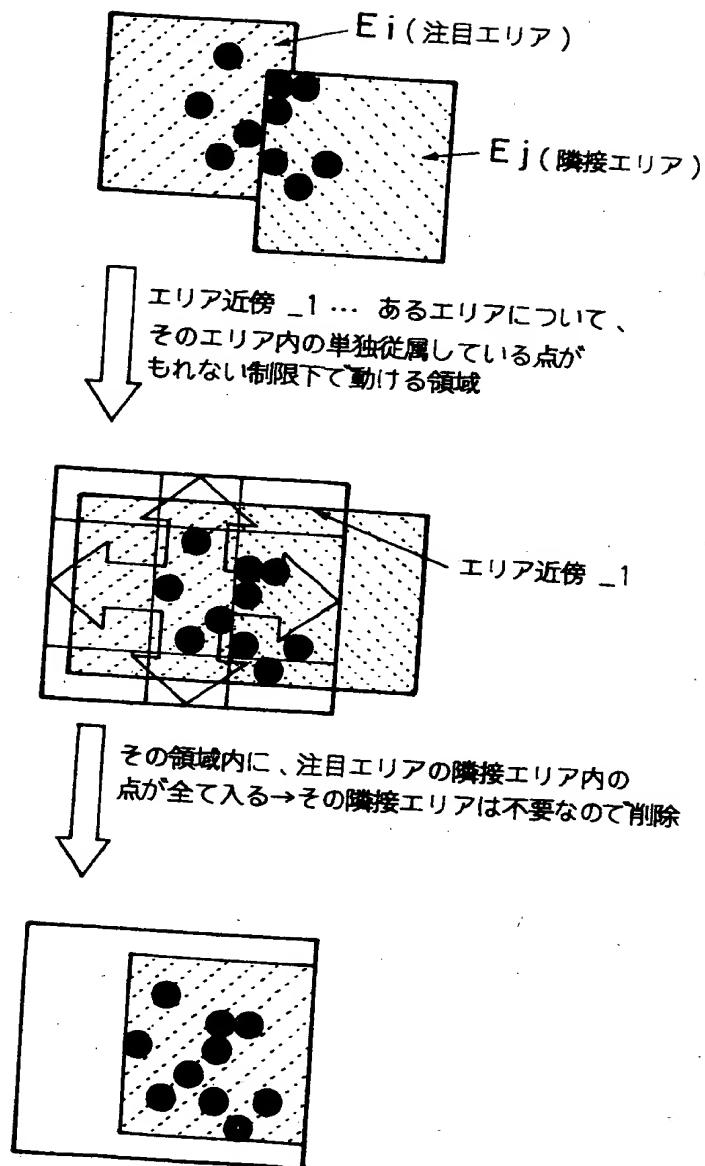
【図34】



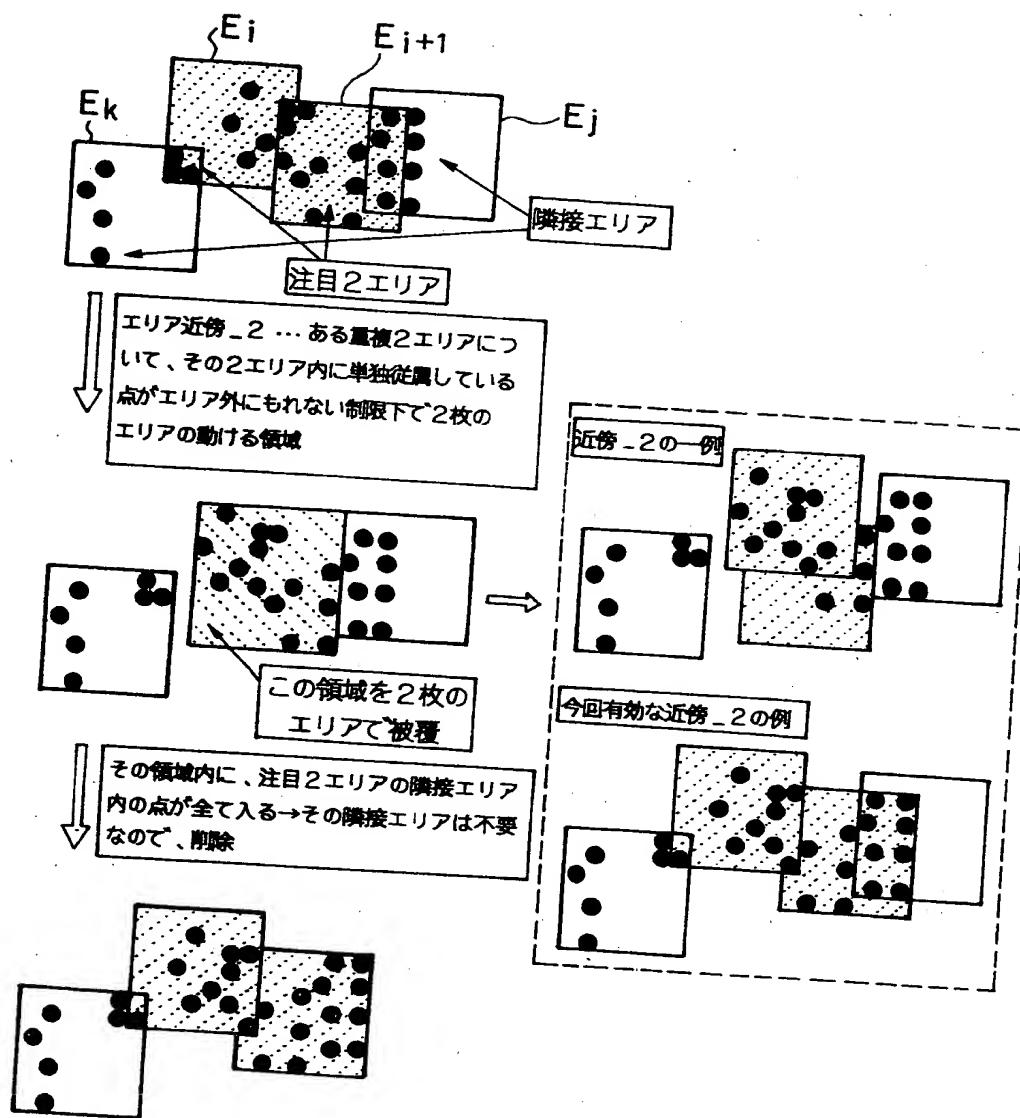
【図35】



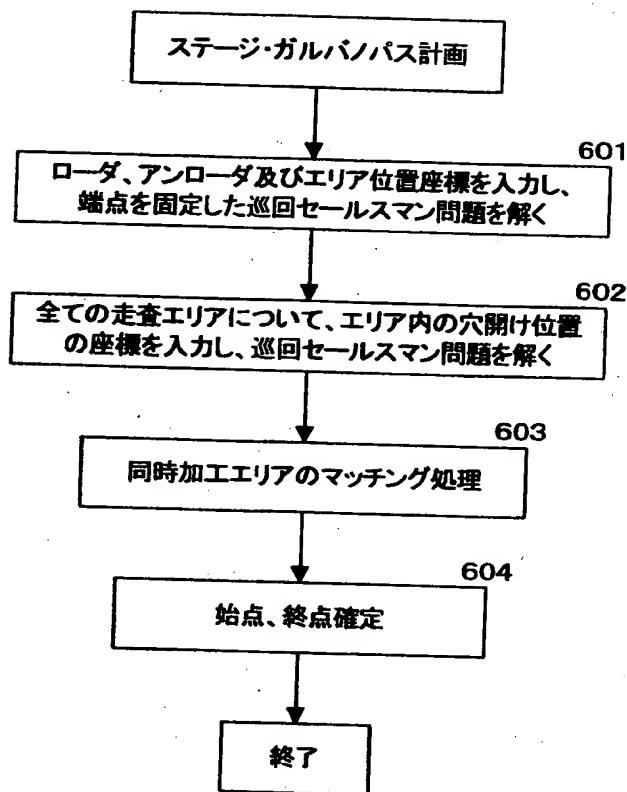
【図36】



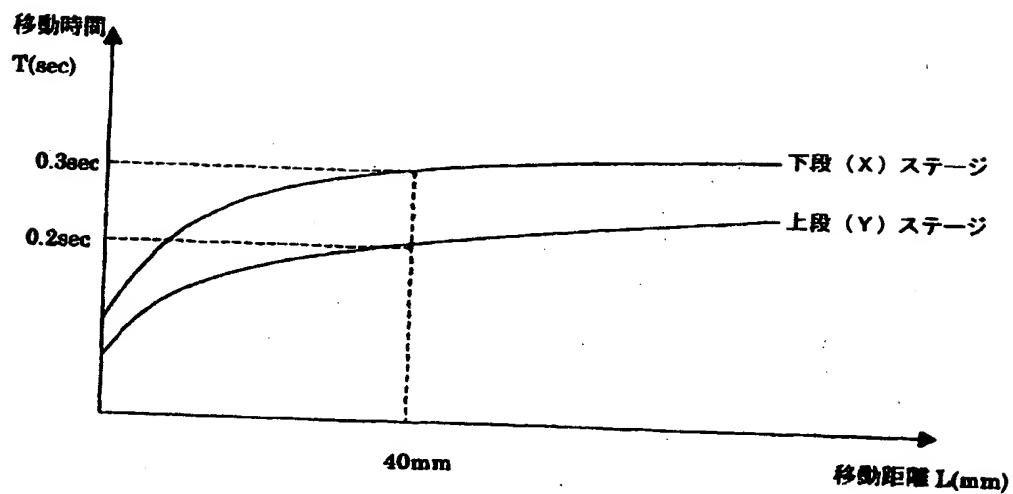
【図37】



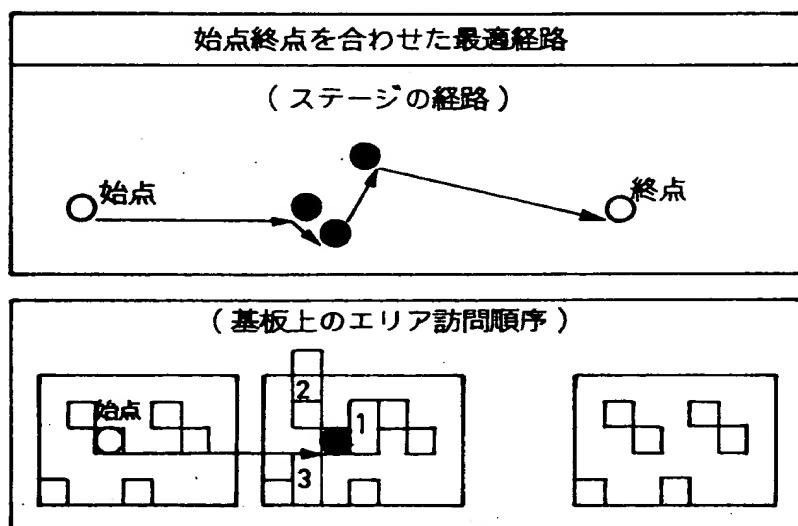
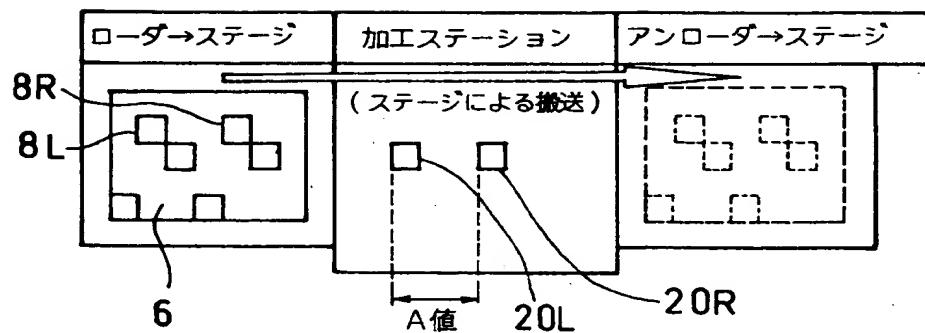
【図38】



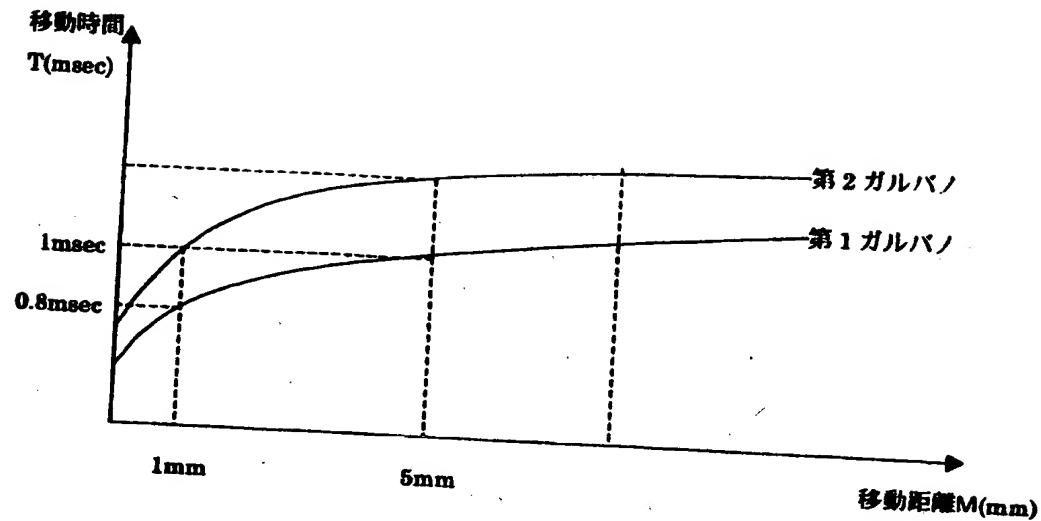
【図39】



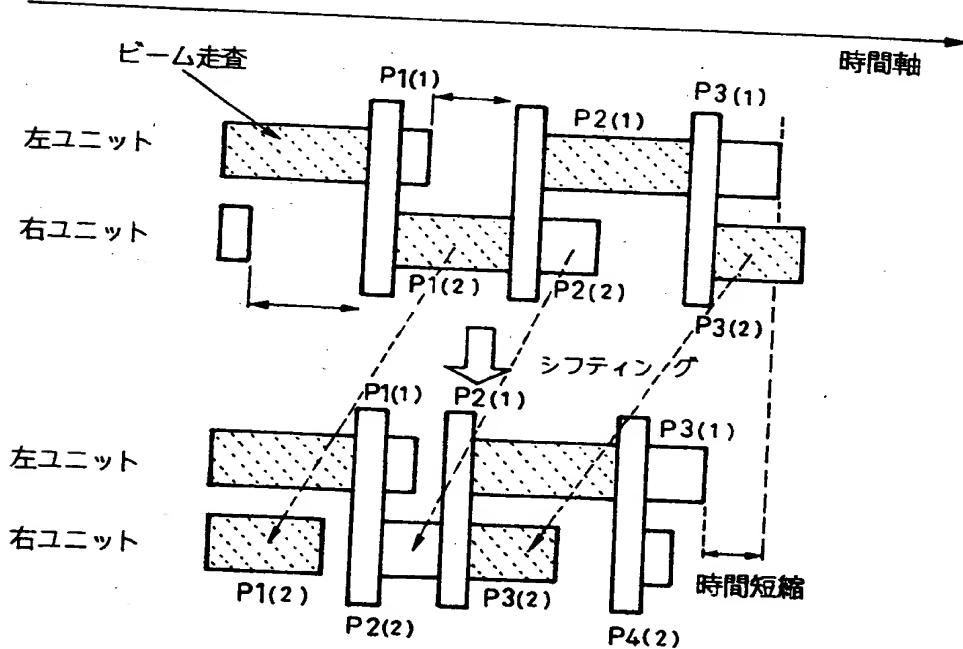
【図40】



【図4 1】

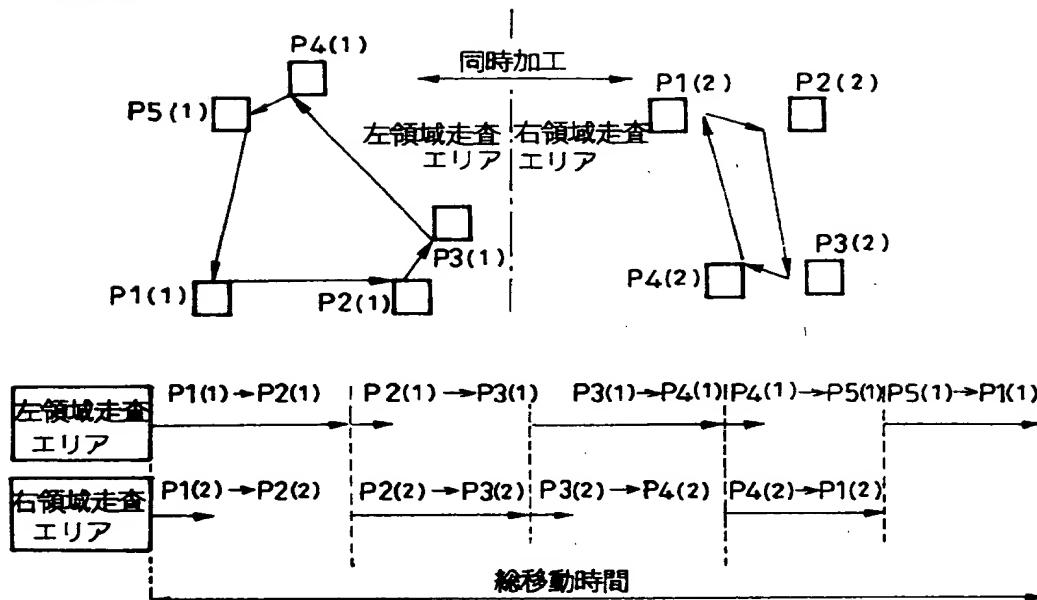


【図4 2】

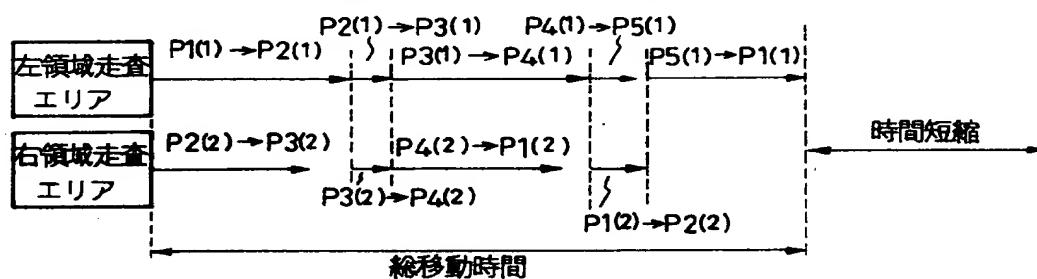


【図43】

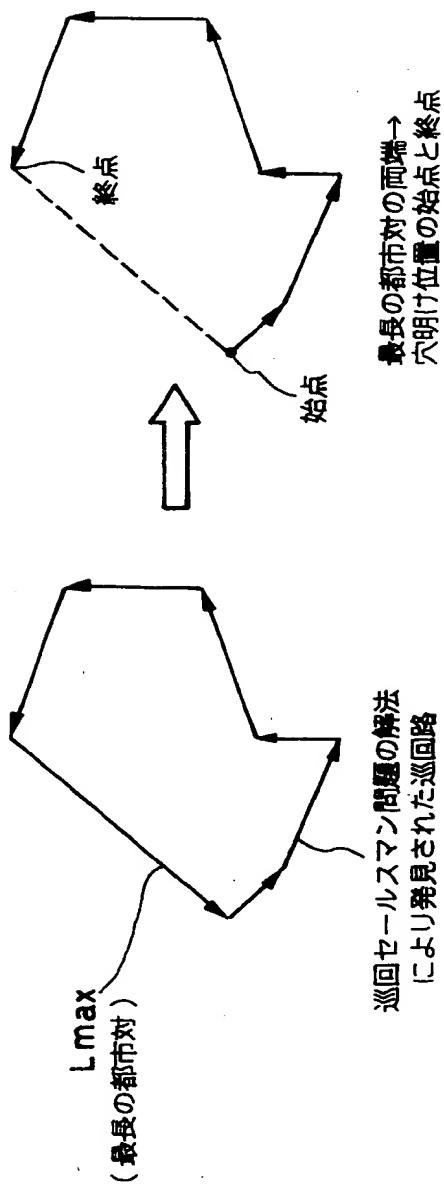
従来法



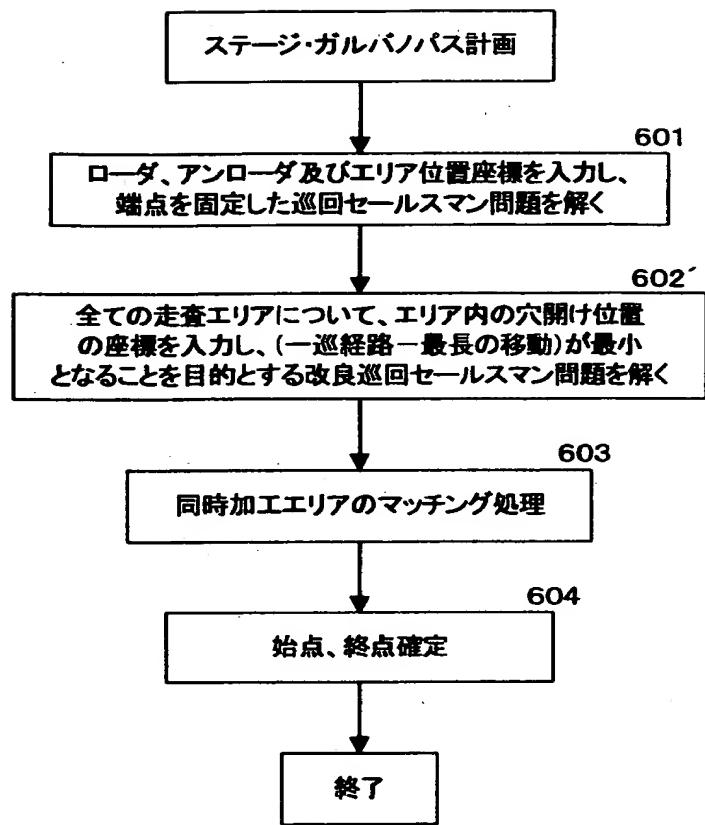
本発明法（右領域の始点をP2(2)に変更）



【図44】



【図4.5】



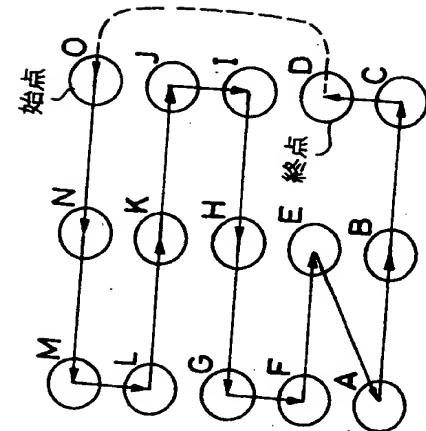
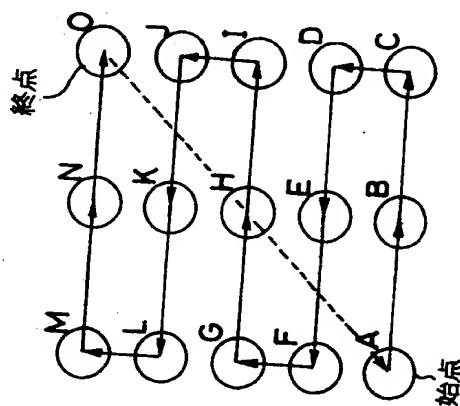
【図46】

格子状の都市配列の場合（格子間隔1）

1つの最適バス（距離14）
（一巡回）は最小

“巡回経路長”を“（一巡回）-（最長）”にしておけば交換無し

バス長は増加（約14.4）

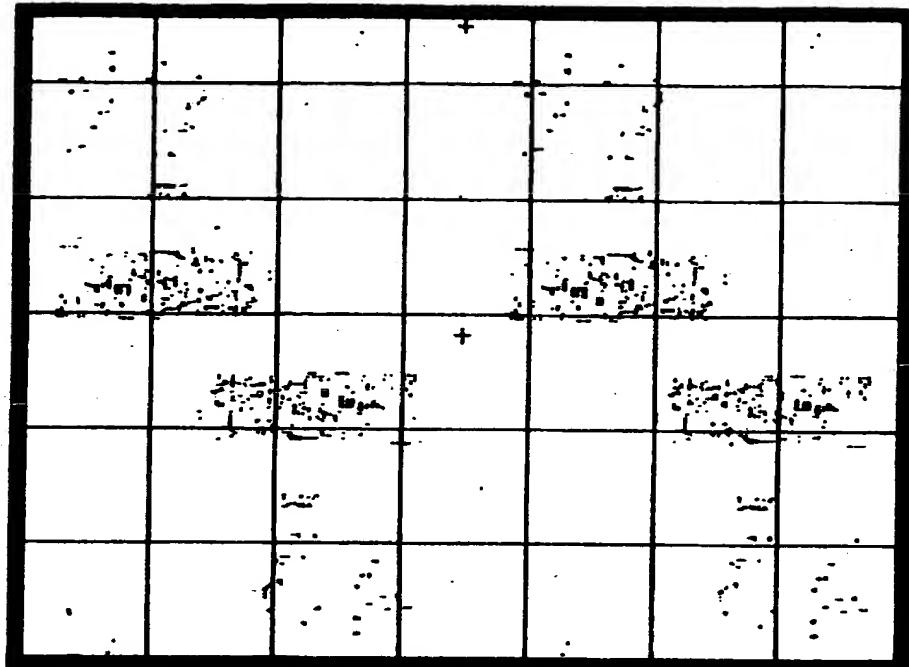
2オプト法
(TSPの典型例)2本の枝を付け替えて
巡回経路長が短くなる
なら更新（AO, DEと
AE, DOを交換）

巡回経路長は、約18.5

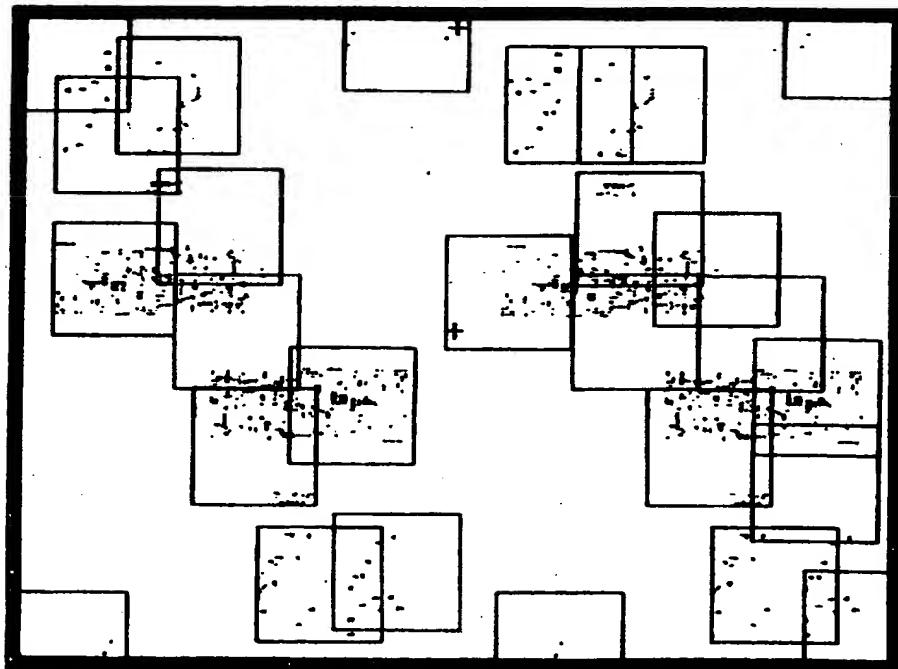
巡回経路長は、約17.4に減少

【図47】

基板1

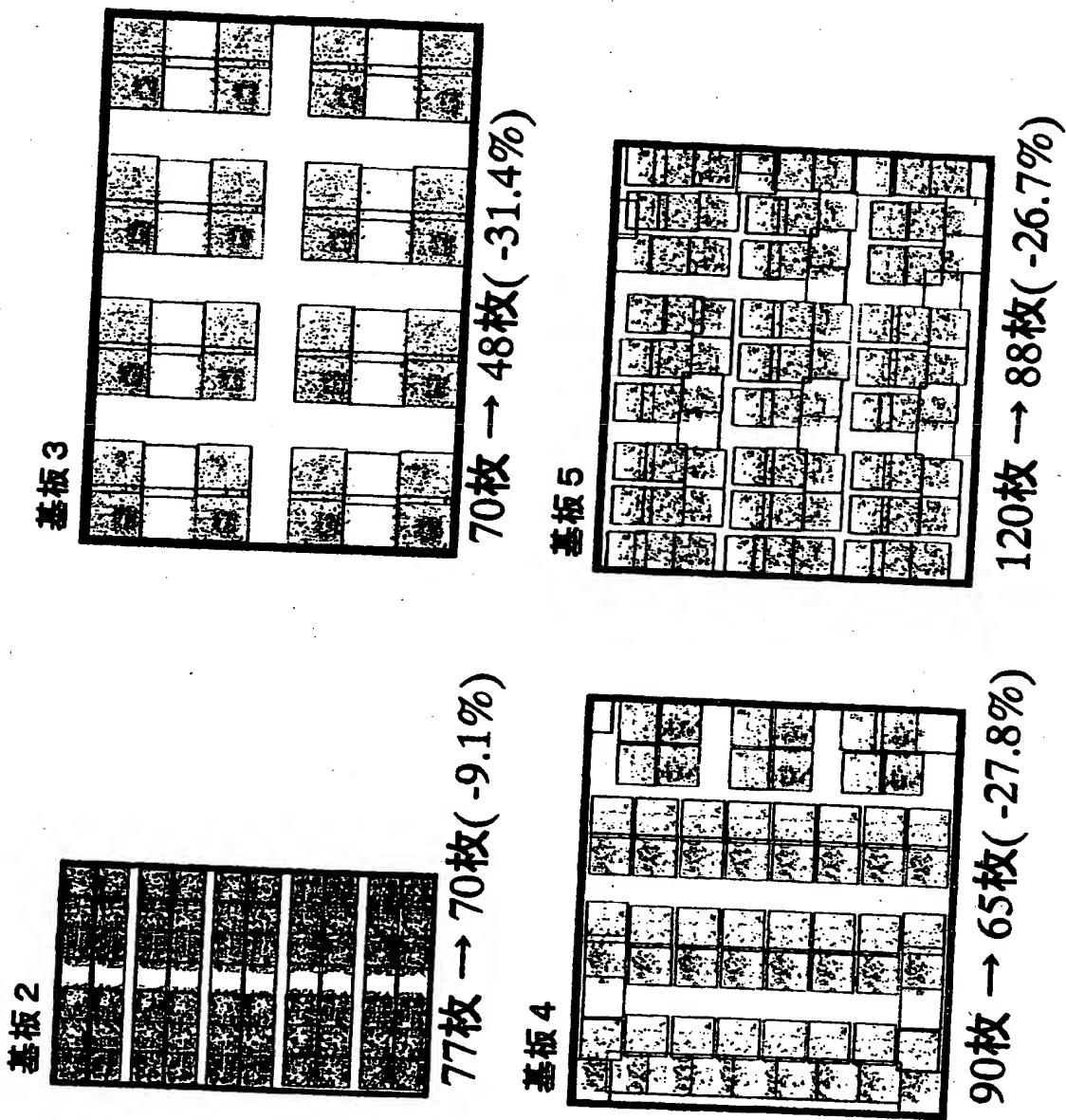


従来 (42枚)



本発明適用後 (26枚)

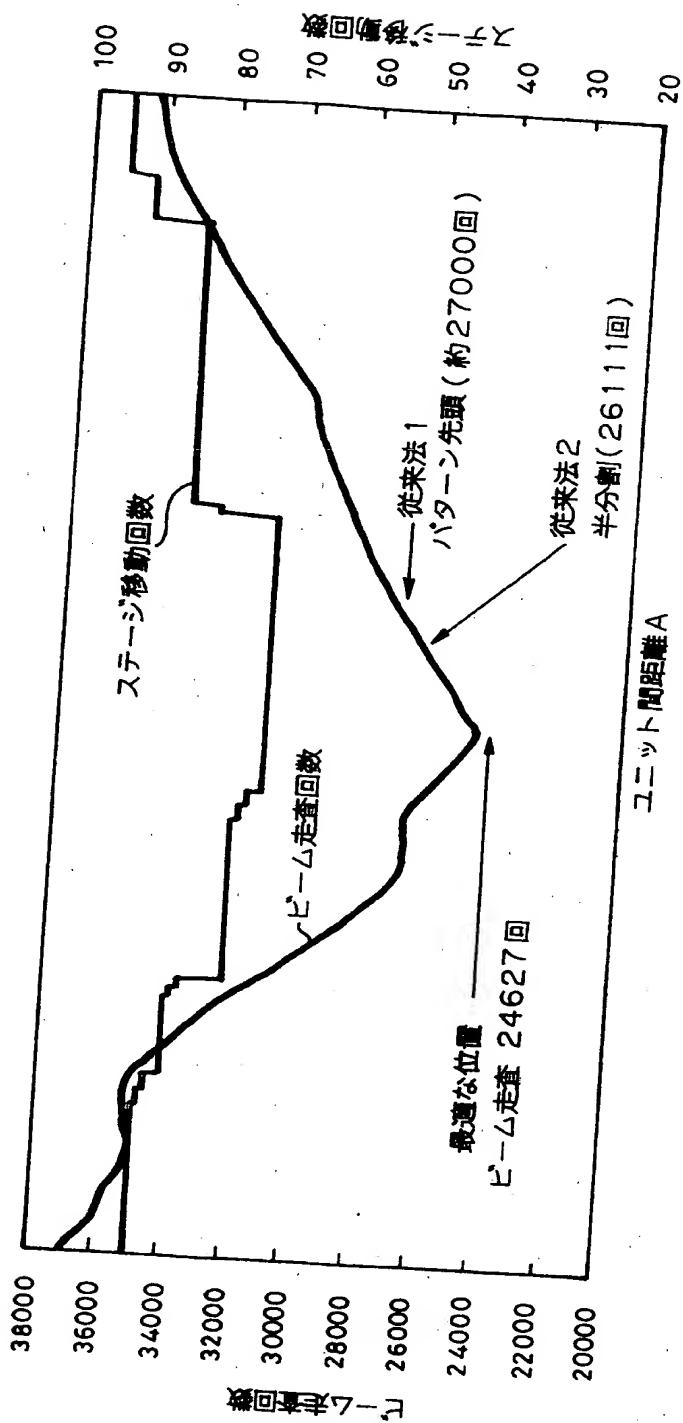
【図48】



【図49】

	穴開け位置数	従来法	本発明法	減少率 (%)
基板1	2746	42	26	38.1
基板2	39640	77	70	9.1
基板3	11904	70	48	31.4
基板4	15278	90	65	27.8
基板5	17886	120	88	26.7

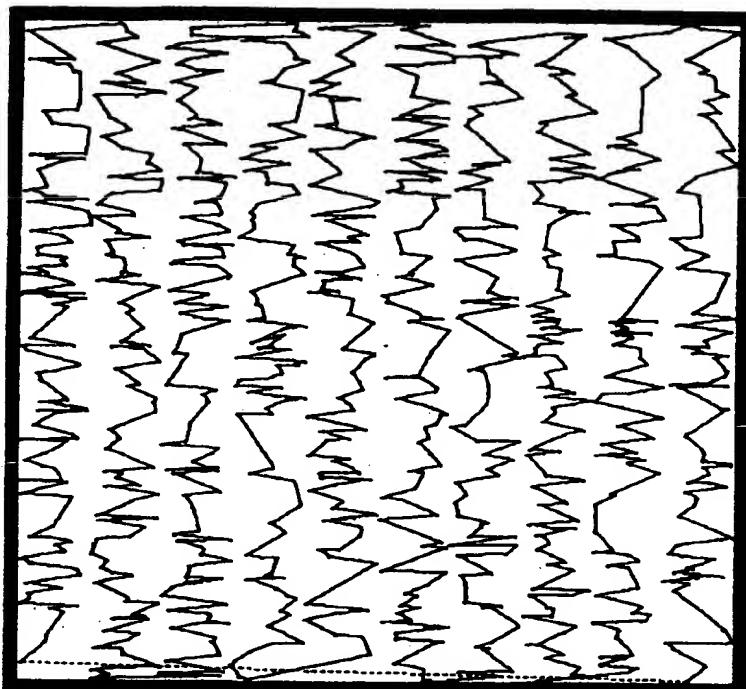
【図50】



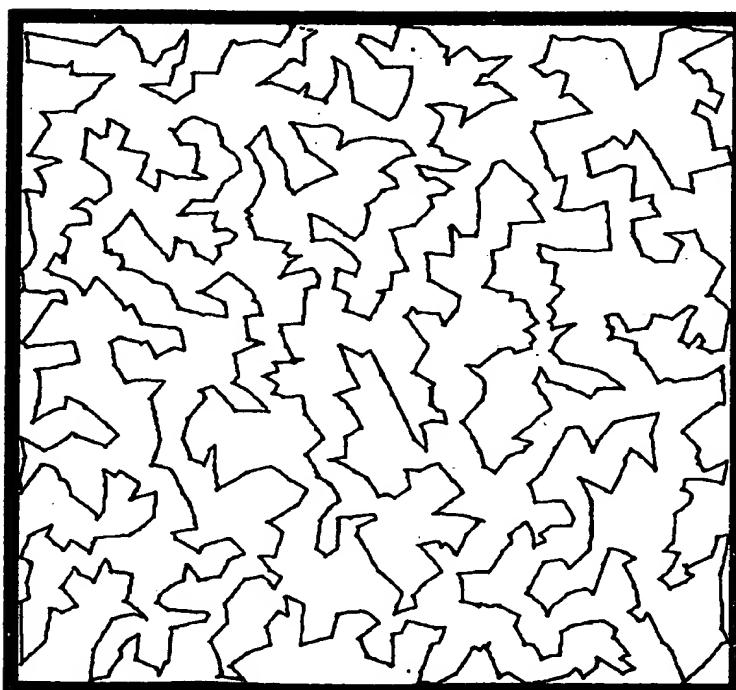
【図51】

	ユニット間距離(mm)	ピーム走査回数	ステージ移動回数
半分割 (従来法1)	220.88	26111	71
パターンの先頭 (従来法2)	242.29	26900	71
最適な位置 (本発明法)	211.34	24555	71

【図52】

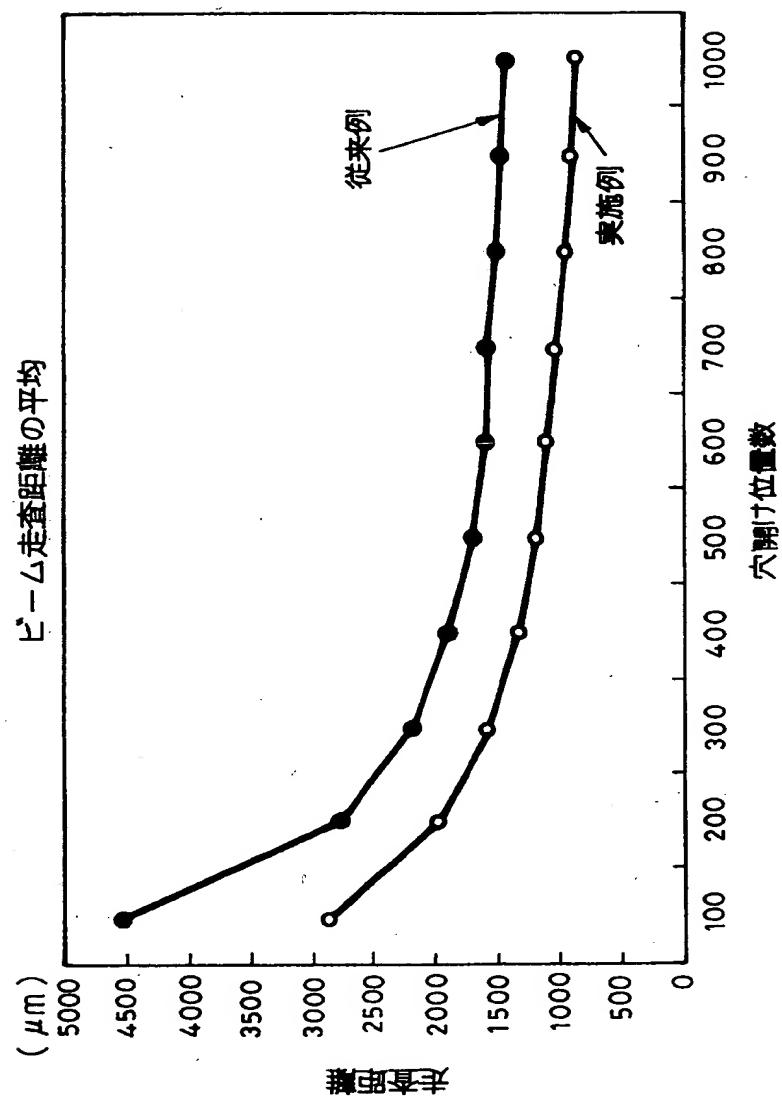


従来のパス



本発明適用後のパス (3オプト法による)

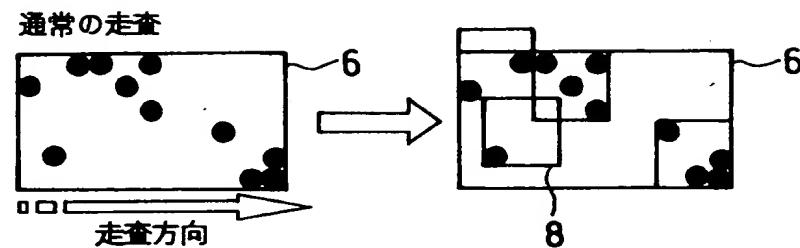
【図53】



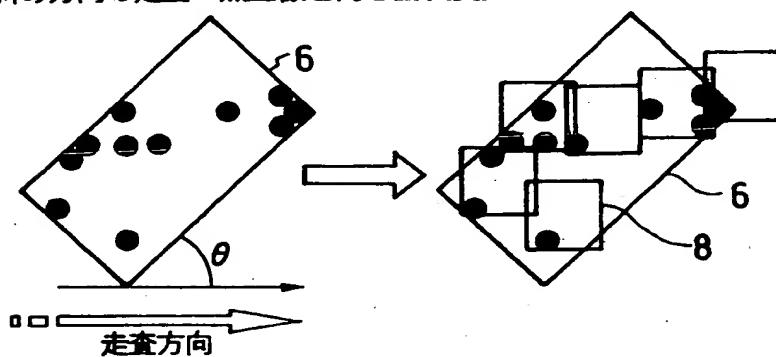
【図54】

穴開け位置数	従来法	本発明法	改善率
100	4519	2838	62.8
500	1697	1190	70.1
1000	1445	849	58.8
(単位)	μm	μm	%

【図55】



斜め方向の走査→点座標を同心回転変換



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 穴開け位置情報を数学的に捉えて機器の動作をより最適に計画することにより、レーザ穴開け機の加工時間を短縮させる。

【解決手段】 2ユニットのエリア配置計画装置72により、ビーム走査回数及びステージ移動回数が最小となるように、左右のガルバノユニット間の距離（L軸値）Aを最適化する。エリア配置計画装置74により、エリア数が最小となるようにエリア位置を最適化する。ステージ・ガルバノバス計画装置76により、巡回セールスマン問題の解法を用いて、ステージの移動距離及びガルバノスキャナの走査距離を短縮する。

【選択図】 図11

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 SJ0415
【提出日】 平成12年11月29日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2000-345417
【補正をする者】
 【識別番号】 000002107
 【氏名又は名称】 住友重機械工業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100080458
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高矢 諭
【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 特許願
 【補正対象項目名】 発明者
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重機械工業
 株式会社 平塚事業所内
 【氏名】 西村 卓也
 【発明者】
 【住所又は居所】 京都府京都市左京区岩倉花園町195-5
 【氏名】 茨木 俊秀
 【発明者】
 【住所又は居所】 京都府京都市上京区今出川通寺町東入下る米屋町288
 サントハイム御所東402
 【氏名】 柳浦 瞳憲

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市北区上賀茂豊田町11 サンガーデン北山
B-102

【氏名】 野々部 宏司

【その他】 発明者「野々部 宏司」の入力を、同音異字により、誤記致しましたので、訂正致します。

【プルーフの要否】 要

出願人履歴情報

識別番号 [000002107]

1. 変更年月日 1994年 8月10日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都品川区北品川五丁目9番11号
氏 名 住友重機械工業株式会社